IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:

Hiroyuki TAKAHASHI

Application No.: To be assigned

Art Unit:

To be assigned

Filed: October 23, 2003

Examiner:

To be assigned

For: SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE AND

Docket No.:

KAM-01101

CONTROL METHOD THEREOF

Certificate of Express Mailing

I hereby certify that the foregoing documents are being deposited with the United States Postal Service as Express Mail, in an envelope addressed to the Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA, 22313-1450 on October 23, 2003.

Tracey A. Newell

Express Mail Label: EV 325286090 US

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Attached hereto is Japanese Application No. 2002-314327, filed October 29, 2002, a priority document for the above-referenced application. Should there be any questions after reviewing this submission, the Examiner is invited to contact the undersigned at 617-248-4038.

October 23, 2003

Date

Donald W. Muirhead Reg. No. 33,978

Patent Group Choate, Hall & Stewart **Exchange Place** 53, State Street Boston, MA 02109-2804

JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年10月29日

出 Application Number:

特願2002-314327

[ST. 10/C]:

[P2002-314327]

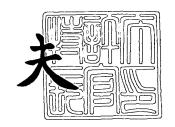
人 出

NECエレクトロニクス株式会社

Applicant(s):

8月22日 2003年

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

75010432

【提出日】

平成14年10月29日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G11C 11/403

G11C 11/41

G11C 11/407

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

【氏名】

高橋 弘行

【特許出願人】

【識別番号】

000004237

【氏名又は名称】

日本電気株式会社

【代理人】

【識別番号】

100080816

【弁理士】

【氏名又は名称】

加藤 朝道

【電話番号】

045-476-1131

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

030362

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9304371

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

半導体記憶装置及びその制御方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数のメモリセルを有するセルアレイを備え、

前記メモリセルは、

ライト系の第1のビット線とリード系の第2のビット線との間に直列形態に接続された第1及び第2のスイッチトランジスタと、

前記第1及び第2のスイッチトランジスタの接続点に接続されたデータ蓄積用 の容量と、

を備え、

前記第1及び第2のスイッチトランジスタの制御端子には、ライト系の第1の ワード線とリード系の第2のワード線とがそれぞれ接続されており、

半導体記憶装置外部より入力されたアドレスを保持するアドレス保持手段と、前記アドレス保持手段に保持されるリードアドレスとライトアドレスの行アドレスのうち、リード/ライト動作を指示する制御信号に基づき選択されるアドレスと、リフレッシュアドレスとが一致するか否か比較判定する第1の判定手段と

前記第1の判定手段による判定の結果、不一致の場合には、前記リードアドレス又はライトアドレスで選択されるメモリセルのリード系とライト系の一方の系に対応するワード線及びビット線を用いたリード又はライト動作と、前記リフレッシュアドレスで選択されるメモリセルのリード系とライト系の他方の系のワード線及びビット線と前記他方の系に対応するセンスアンプを用いたリフレッシュ動作とが、同一サイクルで並行して行われるように制御し、

前記判定の結果、一致の場合には、前記リフレッシュ動作を抑止し、前記リードアドレス又はライトアドレスで選択される、メモリセルのリード系とライト系のうち一方の系に対応するワード線及びビット線を用いたリード又はライト動作を行うように制御する手段と、

を備えている、ことを特徴とする半導体記憶装置。

【請求項2】

複数のメモリセルを有するセルアレイを備え、

前記メモリセルは、

ライト系の第1のビット線とリード系の第2のビット線との間に直列形態に接続された第1及び第2のスイッチトランジスタと、

前記第1及び第2のスイッチトランジスタの接続点に接続されたデータ蓄積用 の容量と、

を備え、

前記第1及び第2のスイッチトランジスタの制御端子には、ライト系の第1の ワード線とリード系の第2のワード線とがそれぞれ接続されており、

半導体記憶装置外部より入力されたライトアドレスの行アドレスを保持するアドレス保持手段と、

リフレッシュアドレスと、前記アドレス保持手段に保持されるライトアドレス の行アドレスとが一致するか否か比較判定する第1の判定手段と、

前記第1の判定手段による判定の結果、不一致の場合には、前記ライトアドレスで選択されるメモリセルのライト系に対応するワード線及びビット線を用いたライト動作と、前記リフレッシュアドレスで選択されるメモリセルのリード系のワード線及びビット線とリード系に対応するセンスアンプを用いたリフレッシュ動作とが、同一サイクルで並行して行われるように制御し、

前記判定の結果、一致の場合には、前記リフレッシュ動作を抑止し、前記ライト動作を行うように制御する手段と、

を備えている、ことを特徴とする半導体記憶装置。

【請求項3】

半導体記憶装置外部より入力されたアドレスと、前記アドレス保持手段に保持 されているライトアドレスとが一致するか否か判定する第2の判定手段と、

前記第2の判定手段での前記判定の結果、リードアドレスと前記アドレス保持 手段に保持されているライトアドレスとが一致している場合、データ保持手段に 保持されているデータを読み出しデータ出力端子から出力するように制御する手 段と、を備えている、ことを特徴とする請求項1又は2記載の半導体記憶装置。

【請求項4】

前記第1の判定手段が、前記セルアレイに対するライト動作が行われるサイクルが開始されるよりも前の時点で、前記リフレッシュアドレスと、前記ライトアドレスの行アドレスとが一致するか否か比較判定する、構成とされてなる、ことを特徴とする請求項1又は2記載の半導体記憶装置。

【請求項5】

前記アドレス保持手段が、

アドレス端子より入力されたライトアドレスの行アドレス(「ライト系の行アドレス」という)を保持し、予め定められた所定数のライトサイクル分遅延させて出力し、前記アドレス端子より入力されたリードアドレスの行アドレス(「リード系の行アドレス」という)はそのまま出力する第1のアドレス保持回路と、

前記アドレス端子より入力されたライトアドレスの列アドレス(「ライト系の列アドレス」という)を保持し、前記所定数のライトサイクル分遅延させて出力し、前記アドレス端子より入力されたリードアドレスの列アドレス(「リード系の列アドレス」という)はそのまま出力する第2のアドレス保持回路と、

を備え、

前記第1のアドレス保持回路は、前記アドレス端子より入力されたアドレスの 行アドレスと、前記第1のアドレス保持回路に保持されているライトアドレスの 行アドレスとが一致するか否か判定する少なくとも1つの一致検出回路を備え、

前記第2のアドレス保持回路は、前記アドレス端子より入力されたアドレスの 列アドレスと、前記第2のアドレス保持回路に保持されているライトアドレスの 列アドレスとが一致するか否か判定する少なくとも1つの一致検出回路を備えて いる、ことを特徴とする請求項1記載の半導体記憶装置。

【請求項6】

前記アドレス保持手段が、

アドレス端子より入力されたライトアドレスの行アドレス (「ライト系の行アドレス」という) を保持し、予め定められた所定数のライトサイクル分遅延させて出力し、前記アドレス端子より入力されたリードアドレスの行アドレス (「リード系の行アドレス」という) はそのまま出力する第1のアドレス保持回路と、

前記アドレス端子より入力されたライトアドレスの列アドレス(「ライト系の列アドレス」という)を保持し、前記所定数のライトサイクル分遅延させて出力し、前記アドレス端子より入力されたリードアドレスの列アドレス(「リード系の列アドレス」という)はそのまま出力する第2のアドレス保持回路と、

を備え、

前記第1のアドレス保持回路は、ライト系の行アドレスを予め定められた所定数のライトサイクル分遅延させて出力する前の時点で、該ライト系の行アドレスが前記リフレッシュアドレスと一致するか否か比較判定する第1の一致検出回路と、

前記アドレス端子より入力されたアドレスの行アドレスと、前記第1のアドレス保持回路に保持されているライトアドレスの行アドレスとが一致するか否か判定する少なくとも1つの第2の一致検出回路と、

を備え、

前記第2のアドレス保持回路は、前記アドレス端子より入力されたアドレスの 列アドレスと、前記第2のアドレス保持回路に保持されているライトアドレスの 列アドレスとが一致するか否か判定する少なくとも1つの一致検出回路を備え、

前記第1のアドレス保持回路の前記第1の一致検出回路が前記第1の判定手段 を構成している、ことを特徴とする請求項2記載の半導体記憶装置。

【請求項7】

前記第1のアドレス保持回路は、アドレス端子より入力されたアドレス信号の 行アドレス信号を内部クロック信号でサンプルする入力段のラッチ回路と、

ライトサイクル時に活性化される書き込み制御用のクロック信号に基づき入力 端子の信号をラッチして出力端子から出力するラッチ回路を複数段縦続形態に接 続して構成され、初段の前記ラッチ回路が入力端子から前記入力段のラッチ回路 の出力信号を入力し、最終段のラッチ回路が出力端子から前記入力段のラッチ回 路の出力信号を所定数のライトサイクル分遅延させて出力するライトアドレス保 持回路とを備え、

前記第1の一致検出回路は、前記ライトアドレス保持回路の最終段のラッチ回路よりも前段のラッチ回路の出力信号と、リフレッシュアドレスとが一致するか

否か比較判定し、

前記第2の一致検出回路は、前記ライトアドレス保持回路の最終段のラッチ回路よりも前段のラッチ回路の出力信号と、前記入力段のラッチ回路の出力信号とが一致するか否か比較判定し、

リフレッシュアドレスと、前記入力段のラッチ回路の出力を入力し、リフレッシュ制御信号を選択制御信号として、前記リフレッシュ制御信号が活性化されているときリフレッシュアドレスを選択し、前記リフレッシュ制御信号が非活性化のとき、前記入力段のラッチ回路の出力を選択して出力する選択回路を備えている、ことを特徴とする請求項6記載の半導体記憶装置。

【請求項8】

前記第1のアドレス保持回路に保持されている前記ライト系の行アドレスと、前記リフレッシュアドレスのうち不一致のビットが1つでもある場合、前記リフレッシュ制御信号を活性化し、リード又はライト系のアドレスで選択される、リード系とライト系のうち一方の系に対応するワード線とビット線を用いたリード又はライト動作と、前記リフレッシュアドレスで選択される、リード系とライト系のうちの、他方の系に対応するワード線とビット線、及び、リード系及びライト系のうち他方の系に対応するセンスアンプを用いたリフレッシュ動作とが、同一サイクルで並行して行われるように制御する制御回路を備えている、ことを特徴とする請求項7記載の半導体記憶装置。

【請求項9】

前記第1のアドレス保持回路から出力されるライト系とリード系の行アドレスを入力し、リード/ライト動作を指示する制御信号がリードを示すときに、前記リード系の行アドレス、前記制御信号がライトを示すときに、前記ライト系の行アドレスを選択して出力する第1の選択回路と、

前記第1の選択回路から出力される行アドレスと、リフレッシュアドレス生成 回路から出力されるリフレッシュアドレスとを比較するアドレス比較回路と、

前記アドレス比較回路からの比較結果と、リード/ライト動作を指示する制御信号とに基づき、ライト系のアドレスと、リード系のアドレスのいずれを用いてリフレッシュを行うかを制御するためのリード系のリフレッシュ制御信号、及び

、ライト系のリフレッシュ制御信号を出力するリード/ライト及びリフレッシュ 制御回路と、

前記第1のアドレス保持回路から出力されるライト系の行アドレスと、前記リフレッシュアドレス生成回路から出力されるリフレッシュアドレスとを入力し、前記リード/ライト及びリフレッシュ制御回路からのライト系のリフレッシュ制御信号を選択制御信号として入力し、前記ライト系のリフレッシュ制御信号が活性化されてリフレッシュを示すとき、前記リフレッシュアドレスを選択して出力し、前記ライト系のリフレッシュ制御信号が非活性状態のとき、ライト系の行アドレスを選択出力する第2の選択回路と、

前記第1のアドレス保持回路から出力されるリード系の行アドレスと、前記リフレッシュアドレス生成回路から出力されるリフレッシュアドレスとを入力し、前記リード/ライト及びリフレッシュ制御回路からのリード系のリフレッシュ制御信号を選択制御信号として入力し、前記リード系のリフレッシュ制御信号が活性化されてリフレッシュを示すとき、前記リフレッシュアドレスを選択して出力し、前記リード系のリフレッシュ制御信号が非活性状態のとき、リード系の行アドレスを選択出力する第3の選択回路と、

前記第2の選択回路からの行アドレスを入力してデコードしライト系の第1の ワード線を選択する第1のXデコーダと、

前記第3の選択回路からの行アドレスを入力してデコードしリード系の第2の ワード線を選択する第2のXデコーダと、

前記第2のアドレス保持回路から出力されるライト系の列アドレスを入力し、 前記リード/ライト及びリフレッシュ制御回路からの前記ライト系のリフレッシュ制御信号で活性化が制御される第1のYデコーダと、

前記リード/ライト及びリフレッシュ制御回路からの前記ライト系のリフレッシュ制御信号で活性化が制御され、ライト系の前記第1のビット線に接続される第1のセンスアンプと、

前記第2のアドレス保持回路から出力されるリード系の列アドレスを入力し、 前記リード/ライト及びリフレッシュ制御回路からのリード系のリフレッシュ制 御信号で活性化が制御される第2のYデコーダと、

前記リード/ライト及びリフレッシュ制御回路からのリード系のリフレッシュ 制御信号で活性化が制御され、リード系の前記第2のビット線に接続される第2 のセンスアンプと、

を備えている、ことを特徴とする請求項5記載の半導体記憶装置。

【請求項10】

前記第1の判定手段をなす前記第1のアドレス保持回路の前記一致検出回路か らの比較結果と、リード/ライト動作を指示する制御信号とに基づき、リード系 のリフレッシュ制御信号、及び、ライト系の動作を制御する制御信号を出力する リード/ライト及びリフレッシュ制御回路と、

前記第1のアドレス保持回路から出力されるライト系の行アドレスを入力して デコードしライト系の第1のワード線を選択する第1のXデコーダと、

前記第1のアドレス保持回路の選択回路から出力される行アドレスを入力して デコードしリード系の第2のワード線を選択する第2のXデコーダと、

前記第2のアドレス保持回路から出力されるライト系の列アドレスを入力して デコードする第1のYデコーダと、

前記第2のアドレス保持回路から出力されるリード系の列アドレスを入力して デコードする第2のYデコーダと、

ライト系の前記第1のビット線に接続される第1のセンスアンプと、

前記リード/ライト及びリフレッシュ制御回路からのリード系のリフレッシュ 制御信号で活性化が制御され、リード系の前記第2のビット線に接続される第2 のセンスアンプと、

を備えている、ことを特徴とする請求項6記載の半導体記憶装置。

【請求項11】

リフレッシュ周期を規定するトリガ信号を生成するタイマーと、前記タイマー からのトリガ信号に基づきリフレッシュアドレスを生成する前記リフレッシュア ドレス生成回路と、を同一チップ上に備え、クロック同期型のスタティックラン ダムアクセスメモリのインタフェースに互換である、ことを特徴とする請求項1 又は2記載の半導体記憶装置。

【請求項12】

前記第1及び第2のXデコーダは、前記セルアレイを間にして対向配置され、 前記第1及び第2のセンスアンプは、前記セルアレイを間にして対向配置され る、ことを特徴とする請求項9又は10記載の半導体記憶装置。

【請求項13】

前記第1、第2のアドレス保持回路が、書き込み制御用のクロック信号の立ち 下りエッジと立ち上がりエッジでそれぞれデータをサンプルする 1 対のラッチ回 路を縦続形態に接続してなる組を、前記所定数のライトサイクル分に対応した組 分、縦続形態に接続して構成されているライトアドレス保持回路をそれぞれ備え ている、ことを特徴とする請求項5又は6記載の半導体記憶装置。

【請求項14】

クロック同期型のスタティックランダムアクセスメモリにインタフェース互換 である、ことを特徴とする請求項9又は10記載の半導体記憶装置。

【請求項15】

複数のクロックサイクルにわたって、選択されたワード線を活性化し、メモリ セルへのデータの書き込み、メモリセルからのデータの読み出しを行うように制 御する手段を備えている、ことを特徴とする請求項1又は2記載の半導体記憶装 置。

【請求項16】

1つのクロックの立ち上がりと立ち下がりのエッジを用いて1クロックサイク ルで2つのデータ要素をデータ入力端子/データ出力端子から入力し/出力し、 パラレルに読み出された4つのデータ要素を2つのクロックサイクルでシリア ルな4つのデータ要素に変換する並列直列変換回路を備え、

前記並列直列変換回路に供給されるクロックのタイミングの遅延を制御する遅 延制御回路を備え、

データ出力端子から出力されるタイミングがクロック信号に同期している、こ とを特徴とする請求項15記載の半導体記憶装置。

【請求項17】

前記第1の判定手段による判定の結果、不一致の場合、前記リード又はライト 動作と、前記リフレッシュ動作とが同時に開始されるように制御する手段を備え ている、ことを特徴とする請求項1記載の半導体記憶装置。

【請求項18】

前記第1の判定手段による判定の結果、不一致の場合、前記ライト動作と、前記リフレッシュ動作とが同時に開始されるように制御する手段を備えている、ことを特徴とする請求項2記載の半導体記憶装置。

【請求項19】

スタティックランダムアクセスメモリにインタフェース互換の半導体記憶装置 であって、

セルアレイが、メモリセルとして、ライト系ポートとリード系ポートの2ポートを有するDRAM(ダイナミックランダムアクセスメモリ)セルを有し、

外部より入力されたアドレスを保持するアドレス保持手段と、

リフレッシュアドレスを生成するリフレッシュアドレス手段と、

前記リフレッシュアドレス手段より出力されたリフレッシュアドレスと、前記アドレス保持手段に保持されているライトアドレスとを比較し、不一致の場合、前記DRAMセルのライト系又はリード系の一方のポートを用いたリード又はライト動作と、他方のポートを用いたリフレッシュ動作を並行して行い、一致した場合、リフレッシュ動作を停止させる制御を行う手段と、

を備えている、ことを特徴とする半導体記憶装置。

【請求項20】

QDR (Quad Data Rate) SRAM (スタティックランダムアクセスメモリ) にインタフェース互換とされている、ことを特徴とする請求項19記載の半導体記憶装置。

【請求項21】

複数のメモリセルを有するセルアレイを備え、

前記メモリセルは、

ライト系の第1のビット線とリード系の第2のビット線との間に直列形態に接続された第1及び第2のスイッチトランジスタと、

前記第1及び第2のスイッチトランジスタの接続点に接続されたデータ蓄積用 の容量と、 を備え、

前記第1及び第2のスイッチトランジスタの制御端子には、ライト系の第1の ワード線とリード系の第2のワード線とがそれぞれ接続されており、

半導体記憶装置外部より入力されたアドレスを保持するアドレス保持回路を有する半導体記憶装置の制御方法であって、

前記アドレス保持回路に保持されるリードアドレスとライトアドレスの行アドレスのうち、リード/ライト動作を指示する制御信号に基づき選択されるアドレスと、リフレッシュアドレスとが一致するか否か比較判定するステップと、

前記判定の結果、不一致の場合には、前記リードアドレス又はライトアドレスで選択されるメモリセルのリード系とライト系の一方の系に対応するワード線及びビット線を用いたリード又はライト動作と、前記リフレッシュアドレスで選択されるメモリセルのリード系とライト系の他方の系のワード線とビット線、及び、前記他方の系に対応するセンスアンプを用いたリフレッシュ動作とが、同一サイクルで並行して行うように制御するステップと、

前記判定の結果、一致の場合には、前記リフレッシュ動作を抑止し、前記リードアドレス又はライトアドレスで選択される、メモリセルのリード系とライト系のうち一方の系に対応するワード線及びビット線を用いたリード又はライト動作を行うように制御するステップと、

を含む、ことを特徴とする半導体記憶装置の制御方法。

【請求項22】

複数のメモリセルを有するセルアレイを備え、

前記メモリセルは、

ライト系の第1のビット線とリード系の第2のビット線との間に直列形態に接続された第1及び第2のスイッチトランジスタと、

前記第1及び第2のスイッチトランジスタの接続点に接続されたデータ蓄積用 の容量と、

を備え、

前記第1及び第2のスイッチトランジスタの制御端子には、ライト系の第1の ワード線とリード系の第2のワード線とがそれぞれ接続されており、 半導体記憶装置外部より入力されたライトアドレスの行アドレスを保持するアドレス保持回路を有する半導体記憶装置の制御方法であって、

リフレッシュアドレスと、前記アドレス保持回路に保持されるライトアドレス の行アドレスとが一致するか否か比較判定するステップと、

前記判定の結果、不一致の場合には、前記ライトアドレスで選択されるメモリセルのライト系に対応するワード線及びビット線を用いたライト動作と、前記リフレッシュアドレスで選択されるメモリセルのリード系のワード線とビット線、及び、リード系に対応するセンスアンプを用いたリフレッシュ動作とが、同一サイクルで並行して行われるように制御するステップと、

前記判定の結果、一致の場合には、前記リフレッシュ動作を抑止し、前記ライト動作を行うように制御するステップと、

を含む、ことを特徴とする半導体記憶装置の制御方法。

【請求項23】

半導体記憶装置外部より入力されたアドレスと、前記アドレス保持回路に保持 されているライトアドレスとが一致するか否か判定するステップと、

前記判定の結果、入力されたリードアドレスが前記アドレス保持回路に保持されているライトアドレスと一致する場合、データ保持回路に保持されているデータを読み出し、データ出力端子から出力するように制御するステップと、

を含む、ことを特徴とする請求項21又は22記載の半導体記憶装置の制御方法。

【請求項24】

前記セルアレイに対するライト動作が行われるサイクルが開始されるよりも前の時点で、前記リフレッシュアドレスと、前記ライトアドレスの行アドレスとが一致するか否か比較判定するステップを含む、ことを特徴とする請求項22記載の半導体記憶装置の制御方法。

【請求項25】

セルアレイが、メモリセルとして、ライト系ポートとリード系ポートの2ポートを有するDRAM (ダイナミックランダムアクセスメモリ) セルを有し、自動リフレッシュ機能を具備し、スタティックランダムアクセスメモリにインタフェ

ース互換の半導体記憶装置の制御方法であって、

外部より入力されたアドレスをアドレス保持手段に記憶保持するステップと、 リフレッシュアドレス生成手段から出力されたリフレッシュアドレスと、前記 アドレス保持手段に保持されているライトアドレスとを比較するステップと、

前記比較の結果、不一致の場合、前記DRAMセルのライト系又はリード系の 一方のポートを用いたリード又はライト動作と、他のポートを用いたリフレッシュ動作を並行して行うステップと、

前記比較の結果、一致した場合、リフレッシュ動作を停止させる制御を行うステップと、

を含む、ことを特徴とする半導体記憶装置の制御方法。

【請求項26】

前記リード又はライト動作と、前記リフレッシュ動作とが同一サイクルで並行して行うように制御するステップにおいて、リード又はライト動作とリフレッシュ動作は同時に開始されるように制御する、ことを特徴とする請求項21記載の半導体記憶装置の制御方法。

【請求項27】

前記ライト動作と、前記リフレッシュ動作とが同一サイクルで並行して行うように制御するステップにおいて、ライト動作とリフレッシュ動作は同時に開始されるように制御する、ことを特徴とする請求項21記載の半導体記憶装置の制御方法。

【請求項28】

リフレッシュが必要とされるメモリセルを複数含むセルアレイと、

半導体記憶装置外部から入力されたアドレス及びデータをそれぞれ保持するアドレス保持回路及びデータ保持回路と、を備えた半導体記憶装置の制御方法であって、

外部から入力されたアドレス及びデータを前記アドレス保持回路及び前記データ保持回路でそれぞれ記憶するステップと、

前記アドレス保持回路に保持されたライトアドレスの行アドレスとリフレッシュアドレスとを比較し、不一致の場合には、前記データ保持回路に保持されてい

るデータを前記セルアレイに書き込むライト動作と、前記セルアレイのリフレッシュ動作とを同時に行い、一致の場合には、リフレッシュ動作を抑止して、前記ライト動作を行うステップと、

前記アドレス保持回路に保持されたライトアドレスと外部から入力されたリードアドレスとを比較し、不一致の場合には、前記セルアレイからデータを読み出して半導体記憶装置外部へ出力し、一致の場合には、前記データ保持回路に保持されているデータを読み出して半導体記憶装置外部へ出力するステップと、

を含む、ことを特徴とする半導体記憶装置の制御方法。

【請求項29】

外部から入力されたリードアドレスと、リフレッシュアドレスとを比較し、不一致の場合には、前記リードアドレスで選択されるセルアレイからのデータの読み出しと同時に、前記リフレッシュアドレスで選択されるセルアレイのリフレッシュ動作を行い、一致の場合は、リフレッシュ動作を抑止し、前記リードアドレスで選択されるセルアレイからのデータの読み出しを行う、ことを特徴とする請求項28記載の半導体記憶装置の制御方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体記憶装置に関し、特に、SRAM(スタティックランダムアクセスメモリ)準拠の半導体記憶装置に適用して好適なダイナミック型の半導体記憶装置及びその制御方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

QDR (Quad Data Rate) SRAMデバイスは、従来の同期 式メモリの 2 倍の速度で独立して動作する 2 本のポートを備えており、 1 クロックサイクルあたり 4 つのデータ要素を転送することができる(例えば非特許文献 1)。 QDR SRAMファミリ製品のQDR IIは、データポートが入力ポートと出力ポートに分かれており、 DDR (double data rate) で機能する。

[0003]

【非特許文献1】

日本サイプレス株式会社、CYPRESS News Release、"NPF-LA-1インターフェース仕様がQDR SRAMに対応" [平成14年10月03日検索] インターネット<URL:http://www.cypress-japan.co.jp/cynews020715.html>

[0004]

よく知られているように、DRAM(ダイナミックランダムアクセスメモリ)デバイスは、周期的なリフレッシュ動作と、ビット線のプリチャージ動作を必要とするのに対して、SRAMデバイスは、データアクセスサイクルの点で優れている。一方、SRAMデバイスは、1セルあたり、4個のトランジスタ(高抵抗負荷型のセルの場合、ビット線対に接続される選択トランジスタ2つと、ゲートドレインが交差接続された2つのトランジスタ)又は6個のトランジスタ(TFT負荷型の場合)で構成され、DRAMデバイスは1個のトランジスタと1個のキャパシタで構成される。すなわち、DRAMは、面積、消費電力、コストの点でSRAMにまさり、SRAMのピン配置、タイミング、機能の設定を同様に有する従来のZBT(ゼロ・バス・ターンアラウンド) SRAMデバイスの利点を提供するとともに、デバイスの集積度、消費電力、コストの改善を図ったエンハンスト・バス・ターンアラウンドDRAMが提案されている(例えば特許文献1参照)。

[0005]

【特許文献1】

特開2001-283587号公報(第2頁、第1図)

[0006]

上記特許文献1に記載されたメモリ装置は、メモリ装置外に設けられたコントローラに、メモリアレイがデータアクセスに現在使用できない状態にあることを知らせる待機信号出力端子を備えている。上記特許文献1には、ZBT SRAMデバイスと類似したピンアウト、タイミング、及び機能セットを有する多くの同じ利点を有するエンハンスト・バス・ターンアラウンドDRAMを提供することを目的としていることが記載されているが、ZBT SRAM互換ではない。

すなわち、上記特許文献1においては、2ポートDRAMセルを用いる旨の記載はなく、通常の1ポートのDRAMセルを用いているものと思料され、リード/ライト・サイクルの間に必ず、リフレッシュ・サイクルを挿入する必要があり、リフレッシュ・サイクルでは、リード/ライト動作を中断しなければならない。用途を通信用とした場合、連続したリード/ライト動作を行える仕様が要求される。かかる通信用の用途では、上記特許文献1のエンハンスト・バス・ターンアラウンドDRAMは、従来のZBT SRAMに置きかえることはできない。また、上記特許文献1の発明の詳細な説明の欄の段落 [0059] には、キャッシュの読み出しサイクル等の背後にリフレッシュ・サイクルを隠せば、ほとんどのリフレッシュ・サイクルがメモリ・デバイスの動作に与える影響は最小である旨が記載されているが、たとえ、頻度は少ないとしても、キャッシュ上にないデータについてメモリ・アレイへのリード/ライト要求が連続した場合には、WAIT端子を使ってリードライト動作を中断しなければならず、結局、ZBT SRAMの置き換えはできない。

[0007]

また、図13に示すように、通常アクセス用のビット線201と、リフレッシュ専用のビット線202の間に第1及び第2のスイッチトランジスタ205、206が直列形態に接続され、第1及び第2のスイッチトランジスタ205、206の接続点にデータ蓄積用の容量素子207が接続され、第1及び第2のスイッチトランジスタ205、206の制御端子には、通常アクセス用のワード線204とリフレッシュ専用のワード線203とがそれぞれ接続される、メモリセル(2ポートDRAMセル)を複数有するセルアレイを備え、外部よりメモリアクセスと、リフレッシュが同一アドレスに重複した場合に、リフレッシュをマスクする構成のダイナミックランダムアクセスメモリが知られている(例えば特許文献2参照)。

[0008]

さらに、図13に示した2ポートDRAMセルを用い、ライト専用ビット線、 リード専用ビット線を設け、リードとライトを同時に行い、リフレッシュはリー ド専用ビット線からセルデータを読み出し、センスアンプで増幅した後、ライト 用ビット線からセルデータの書き戻しを行う構成のものも知られている (例えば 特許文献3参照)。

[0009]

【特許文献2】

特開平3-263685号公報(第2頁、第2図)

【特許文献3】

特許第2653689号公報(第3頁、第2図)

[0010]

【発明が解決しようとする課題】

従来のDRAMセルを用いたZBT SRAM(「NoBL-SRAM」とも呼ばれる)等に類似するデバイスが開発されているが、内部リフレッシュのために、例えば 16μ sごとに、4クロックサイクルの非選択(deselect)が必要とされるなど、ZBT SRAMインタフェースに完全互換ではない(例えば非特許文献2参照)。非選択(deselect)期間の存在は、アクセスの効率化を困難としている。また、QDR SRAMインタフェース互換のDRAMセルを用いた半導体記憶装置は、提案されていない。

 $[0\ 0\ 1\ 1]$

【非特許文献2】

Enhanced Memory Systems Inc.Webページ製品ニューズ (Products News) [平成14年10月10日検索] インターネット<URL:http://www.edram.com

/products/datasheets/ss2625ds_r1.1.pdf(第6頁)>

 $[0\ 0\ 1\ 2]$

したがって、本発明の主たる目的は、リフレッシュ制御の効率化、高速化を図り、例えばQDR(Quad Data Rate) SRAM等の高速SRA Mにインタフェース互換の全く新規の半導体記憶装置及びその制御方法を提供することにある。

[0013]

【課題を解決するための手段】

前記目的を達成する本発明の1つのアスペクトに係る半導体記憶装置は、スタティックランダムアクセスメモリにインタフェース互換の半導体記憶装置であって、セルアレイが、メモリセルとして、ライト系ポートとリード系ポートの2ポートを有するDRAMセルを有し、外部より入力されたアドレスを保持するアドレス保持手段を備え、リフレッシュアドレス生成回路から出力されたリフレッシュアドレスと、ライトアドレスとを比較し、不一致の場合、ライト系又はリード系の一方のポートを用いたリード又はライト動作と、他のポートを用いたリフレッシュ動作を並行して行い、一致した場合、リフレッシュ動作を停止させる制御を行う手段を備えている。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

本発明に係る半導体記憶装置の第2のアスペクトによれば、複数のメモリセル を有するセルアレイを備え、前記メモリセルは、ライト系の第1のビット線とリ ード系の第2のビット線との間に直列形態に接続された第1及び第2のスイッチ トランジスタと、前記第1及び第2のスイッチトランジスタの接続点に接続され たデータ蓄積用の容量と、を備え、前記第1及び第2のスイッチトランジスタの 制御端子には、ライト系の第1のワード線とリード系の第2のワード線とがそれ ぞれ接続されており、半導体記憶装置外部より入力されたアドレスを保持するア ドレス保持手段と、前記アドレス保持手段に保持されるリードアドレスとライト アドレスの行アドレスのうち、リード/ライト動作を指示する制御信号に基づき 選択されるアドレスと、リフレッシュアドレスとが一致するか否か比較判定する 第1の判定手段を備え、前記第1の判定手段による判定の結果、不一致の場合に は、前記リードアドレス又はライトアドレスで選択されるメモリセルのリード系 とライト系の一方の系に対応するワード線及びビット線を用いたリード又はライ ト動作と、前記リフレッシュアドレスで選択されるメモリセルのリード系とライ ト系の他方の系のワード線及びビット線と前記他方の系に対応するセンスアンプ を用いたリフレッシュ動作とが、同一サイクルで並行して行われるように制御し 、前記判定の結果、一致の場合には、前記リフレッシュ動作を抑止し、前記リー ドアドレス又はライトアドレスで選択される、メモリセルのリード系とライト系 のうち一方の系に対応するワード線及びビット線を用いたリード又はライト動作 を行うように制御する手段を備えている。

[0015]

本発明に係る半導体記憶装置の第3のアスペクトによれば、複数のメモリセル を有するセルアレイを備え、前記メモリセルは、ライト系の第1のビット線とリ ード系の第2のビット線との間に直列形態に接続された第1及び第2のスイッチ トランジスタと、前記第1及び第2のスイッチトランジスタの接続点に接続され たデータ蓄積用の容量と、を備え、前記第1及び第2のスイッチトランジスタの 制御端子には、ライト系の第1のワード線とリード系の第2のワード線とがそれ ぞれ接続されており、半導体記憶装置外部より入力されたライトアドレスの行ア ドレスを保持するアドレス保持手段と、リフレッシュアドレスと、前記アドレス 保持手段に保持されるライトアドレスの行アドレスとが一致するか否か比較判定 する第1の判定手段と、前記第1の判定手段による判定の結果、不一致の場合に は、前記ライトアドレスで選択されるメモリセルのライト系に対応するワード線 及びビット線を用いたライト動作と、前記リフレッシュアドレスで選択されるメ モリセルのリード系のワード線及びビット線とリード系に対応するセンスアンプ を用いたリフレッシュ動作とが、同一サイクルで並行して行われるように制御し 、前記判定の結果、一致の場合には、前記リフレッシュ動作を抑止し、前記ライ ト動作を行うように制御する手段と、を備えている。

[0016]

本発明に係る半導体記憶装置によれば、半導体記憶装置外部より入力されたアドレスと、前記アドレス保持手段に保持されているライトアドレスとが一致するか否か判定する第2の判定手段と、前記第2の判定手段での、前記判定の結果、リードアドレスが前記アドレス保持回路に保持されているライトアドレスと一致の場合、データ保持回路に含まれるデータを読み出し、データ出力端子から出力するように制御する手段と、を備えている。

[0017]

本発明に係る半導体記憶装置によれば、前記第1の判定手段は、前記セルアレイに対するライト動作が行われるサイクルが開始されるよりも前の時点で、前記リフレッシュアドレスと、前記ライトアドレスの行アドレスとが一致するか否か

比較判定する、構成とされてなる。

[0018]

本発明の前記第2のアスペクトにおいて、前記アドレス保持手段は、アドレス端子より入力されたライトアドレスの行アドレス(「ライト系の行アドレス」という)を保持し、予め定められた所定数のライトサイクル分遅延させて出力し、前記アドレス端子より入力されたリードアドレスの行アドレス(「リード系の行アドレス」という)はそのまま出力する第1のアドレス保持回路と、前記アドレス端子より入力されたライトアドレスの列アドレス(「ライト系の列アドレス」という)を保持し、前記所定数のライトサイクル分遅延させて出力し、前記アドレス端子より入力されたリードアドレスの列アドレス(「リード系の列アドレス」という)はそのまま出力する第2のアドレス保持回路と、を備え、前記第1のアドレス保持回路は、前記アドレス端子より入力されたアドレスの行アドレスと、前記第1のアドレス保持回路に保持されているライトアドレスの行アドレスとが一致するか否か判定する少なくとも1つの一致検出回路を備え、前記第2のアドレス保持回路に保持されているライトアドレスの列アドレスと、前記第2のアドレス保持回路に保持されているライトアドレスの列アドレスとが一致するか否か判定する少なくとも1つの一致検出回路を備えている。

[0019]

本発明の前記第3のアスペクトにおいて、前記アドレス保持手段は、アドレス端子より入力されたライトアドレスの行アドレス(「ライト系の行アドレス」という)を保持し、予め定められた所定数のライトサイクル分遅延させて出力し、前記アドレス端子より入力されたリードアドレスの行アドレス(「リード系の行アドレス」という)はそのまま出力する第1のアドレス保持回路と、前記アドレス端子より入力されたライトアドレスの列アドレス(「ライト系の列アドレス」という)を保持し、前記所定数のライトサイクル分遅延させて出力し、前記アドレス端子より入力されたリードアドレスの列アドレス(「リード系の列アドレス」という)はそのまま出力する第2のアドレス保持回路と、を備え、前記第1のアドレス保持回路は、ライト系の行アドレスを予め定められた所定数のライトサイクル分遅延させて出力する前の時点で、該ライト系の行アドレスが前記リフレ

ッシュアドレスと一致するか否か比較判定する第1の一致検出回路と、前記アドレス端子より入力されたアドレスの行アドレスと、前記第1のアドレス保持回路に保持されているライトアドレスの行アドレスとが一致するか否か判定する少なくとも1つの第2の一致検出回路と、を備え、前記第2のアドレス保持回路は、前記アドレス端子より入力されたアドレスの列アドレスと、前記第2のアドレス保持回路に保持されているライトアドレスの列アドレスとが一致するか否か判定する少なくとも1つの一致検出回路を備え、前記第1のアドレス保持回路の前記第1の一致検出回路が前記第1の判定手段を構成している。

[0020]

本発明に係る方法の1つのアスペクトによれば、セルアレイが、メモリセルとして、ライト系ポートとリード系ポートの2ポートを有するDRAM(ダイナミックランダムアクセスメモリ)セルを有し、自動リフレッシュ機能を具備し、スタティックランダムアクセスメモリにインタフェース互換の半導体記憶装置の制御方法であって、

外部より入力されたアドレスをアドレス保持手段に記憶保持するステップと、 リフレッシュアドレス生成手段から出力されたリフレッシュアドレスと、前記 アドレス保持手段に保持されているライトアドレスとを比較するステップと、

前記比較の結果、不一致の場合、前記DRAMセルのライト系又はリード系の 一方のポートを用いたリード又はライト動作と、他のポートを用いたリフレッシュ動作を並行して行うステップと、

前記比較の結果、一致した場合、リフレッシュ動作を停止させる制御を行うステップと、を含む。

[0021]

本発明の他のアスペクトに係る方法は、複数のメモリセルを有するセルアレイを備え、前記メモリセルは、ライト系の第1のビット線とリード系の第2のビット線との間に直列形態に接続された第1及び第2のスイッチトランジスタと、前記第1及び第2のスイッチトランジスタの接続点に接続されたデータ蓄積用の容量と、を備え、前記第1及び第2のスイッチトランジスタの制御端子には、ライト系の第1のワード線とリード系の第2のワード線とがそれぞれ接続されており

、半導体記憶装置外部より入力されたアドレスを保持するアドレス保持回路を備 えた半導体記憶装置の制御方法であって、

前記アドレス保持回路に保持されるリードアドレスとライトアドレスの行アドレスのうち、リード/ライト動作を指示する制御信号に基づき選択されるアドレスと、リフレッシュアドレスとが一致するか否か比較判定するステップと、

前記判定の結果、不一致の場合には、前記リードアドレス又はライトアドレスで選択されるメモリセルのリード系とライト系の一方の系に対応するワード線及びビット線を用いたリード又はライト動作と、前記リフレッシュアドレスで選択されるメモリセルのリード系とライト系の他方の系のワード線とビット線、及び、前記他方の系に対応するセンスアンプを用いたリフレッシュ動作とが、同一サイクルで並行して行うように制御するステップと、

前記判定の結果、一致の場合には、前記リフレッシュ動作を抑止し、前記リードアドレス又はライトアドレスで選択される、メモリセルのリード系とライト系のうち一方の系に対応するワード線及びビット線を用いたリード又はライト動作を行うように制御するステップと、を含む。

[0022]

本発明に係る方法は、他のアスペクトによれば、リフレッシュアドレスと、前 記アドレス保持回路に保持されるライトアドレスの行アドレスとが一致するか否 か比較判定するステップと、

前記判定の結果、不一致の場合には、前記ライトアドレスで選択されるメモリセルのライト系に対応するワード線及びビット線を用いたライト動作と、前記リフレッシュアドレスで選択されるメモリセルのリード系のワード線とビット線、及び、リード系に対応するセンスアンプを用いたリフレッシュ動作とが、同一サイクルで並行して行われるように制御するステップと、

前記判定の結果、一致の場合には、前記リフレッシュ動作を抑止し、前記ライト動作を行うように制御するステップと、を含む構成としてもよい。

[0023]

以下の説明からも明らかとされるように、上記目的は特許請求の範囲の各請求 項の発明によっても同様にして達成される。

[0024]

【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態について説明する。本発明に係る半導体記憶装置は、その 好ましい一実施の形態において、図1を参照すると、1つのメモリセルが、ライ ト系のビット線(B(WF))とリード系のビット線(B(RF))間に接続さ れた第1、第2のスイッチトランジスタ(Tr1、Tr2)と、第1、第2のス イッチトランジスタ(Tr1、Tr2)の接続点に一端が接続されたデータ蓄積 用容量(C)と、を備え、第1、第2のスイッチトランジスタ(Trl、Tr2) の制御端子には、ライト系のワード線(W(WF)) とリード系のワード線(W (RF)) がそれぞれ接続されている。入力されたアドレス信号を保持するア ドレス保持手段(130、136)を備え、アドレス保持手段(130)から出 力されるリードアドレス又はライトアドレスの行アドレスのうち、リード/ライ ト制御信号で選択される行アドレスと、リフレッシュアドレスを比較する第1の 判定手段(132)を備え、第1の判定手段(132)による判定の結果、不一 致の場合、リードアドレス又はライトアドレスで選択される、リード/ライト系 の一方の系を用いたリード/ライト動作と、リフレッシュアドレスで選択される リード/ライト系の他方の系を用いたリフレッシュ動作が同一サイクルで並行し て行われ、一致の場合、リフレッシュ動作は抑止され、リード系及び/又はライ ト系を用いたリード及び/又はライト動作が行われる。外部より入力されたライ トアドレスに対して、1つ以上の所定数のライトサイクル分遅れて、メモリセル への書き込みが行われるレイトライト構成とされている。

[0025]

そして、本発明に係る半導体記憶装置は、その好ましい一実施の形態において、半導体記憶装置外部より入力されたアドレスと、アドレス保持手段(130、136)に保持されているライトアドレスとが一致するか否か判定する第2の判定手段(図2の308、又は309)と、前記第2の判定手段での、前記判定の結果、リードアドレスがアドレス保持手段に保持されているライトアドレスと一致している場合、データ保持手段(図1の141、142)に保持されているデータを読み出しデータとしてデータ出力端子(Dout)より出力するように制

御する手段(図1の137、143)と、を備えている。

[0026]

本発明の一実施の形態において、アドレス保持手段は、アドレス端子より入力 されたライトアドレスの行アドレス(「ライト系の行アドレス」という)を保持 し、予め定められた所定数のライトサイクル分遅延させて出力し、前記アドレス 端子より入力されたリードアドレスの行アドレス(「リード系の行アドレス」と いう)は、そのまま出力する第1のアドレス保持回路(130)と、アドレス端 子より入力されたライトアドレスの列アドレス(「ライト系の列アドレス」とい う)を保持し、前記所定数のライトサイクル分遅延させて出力し、アドレス端子 より入力されたリードアドレスの列アドレス(「リード系の列アドレス」という) はそのまま出力する第2のアドレス保持回路(136)とを備えている。さら に、第1のアドレス保持回路(130)の出力端子からの行アドレスを入力し、 リード/ライト動作を指示する制御信号がリードを示すときに、前記リード系の 行アドレス、前記制御信号がライトを示すときに、前記ライト系の行アドレスを 選択して出力する第1の選択回路(131)と、第1の選択回路(131)から 出力される行アドレスと、リフレッシュアドレス生成回路から出力されるリフレ ッシュアドレスとを比較するアドレス比較回路(132)と、アドレス比較回路 (132) からの比較結果と、リード/ライト動作を指示する制御信号とに基づ き、ライト系のアドレスと、リード系のアドレスのいずれを用いてリフレッシュ を行うかを制御するためのリード系のリフレッシュ制御信号、及び、ライト系の リフレッシュ制御信号を出力するリード/ライト及びリフレッシュ制御回路(1 33) と、前記第1のアドレス保持回路から出力されるライト系の行アドレスと 、前記リフレッシュアドレス生成回路(129)から出力されるリフレッシュア ドレスとを入力し、リード/ライト及びリフレッシュ制御回路(133)からの ライト系のリフレッシュ制御信号を選択制御信号として入力し、前記ライト系の リフレッシュ制御信号が活性化されているとき、前記リフレッシュアドレスを選 択して出力し、前記ライト系のリフレッシュ制御信号が非活性状態のとき、ライ ト系の行アドレスを選択出力する第2の選択回路(134)と、第1のアドレス 保持回路(136)から出力されるリード系の行アドレスと、リフレッシュアド

レス生成回路(129)から出力されるリフレッシュアドレスとを入力し、リー ド/ライト及びリフレッシュ制御回路(133)からのリード系のリフレッシュ 制御信号を選択制御信号として入力し、前記リード系のリフレッシュ制御信号が 活性化されているとき、前記リフレッシュアドレスを選択して出力し、前記リー ド系のリフレッシュ制御信号が非活性状態のとき、リード系の行アドレスを選択 出力する第3の選択回路(135)と、を備え、前記第2の選択回路(134) からの行アドレスを入力してデコードしライト系の第1のワード線を選択する第 1のXデコーダ (111W) と、前記第3の選択回路 (135) からの行アドレ スとして入力してデコードしリード系の第2のワード線を選択する第2のXデコ ーダ (111R) と、前記第2のアドレス保持回路 (136) から出力されるラ イト系の列アドレスを入力し、リード/ライト及びリフレッシュ制御回路(13 3)からのライト系のリフレッシュ制御信号で活性化が制御される第1のYデコ ーダ(112W)と、リード/ライト及びリフレッシュ制御回路(133)から のライト系のリフレッシュ制御信号で活性化が制御され、ライト系の前記第1の ビット線に接続される第1のセンスアンプ(113W)と、前記第2のアドレス 保持回路(136)の出力端子からのリード系の列アドレスを入力し、リード/ ライト及びリフレッシュ制御回路(133)からのリード系のリフレッシュ制御 信号で活性化が制御される第2のYデコーダ(112R)と、リード/ライト及 びリフレッシュ制御回路(133)からのリード系のリフレッシュ制御信号で活 性化が制御され、リード系の前記第2のビット線に接続される第2のセンスアン プ(113R)と、を備えている。

[0027]

そして、本発明に係る半導体記憶装置は、その好ましい一実施の形態において、リフレッシュアドレスと、アドレス保持回路に保持されるライトアドレスの行アドレスとが一致するか否か比較判定し、判定の結果、不一致の場合には、前記ライトアドレスで選択されるメモリセルのライト系に対応するワード線及びビット線を用いたライト動作と、前記リフレッシュアドレスで選択されるメモリセルのリード系のワード線とビット線、及び、リード系に対応するセンスアンプを用いたリフレッシュ動作とが、同一サイクルで並行して行われるように制御し、前

記判定の結果、一致の場合には、前記リフレッシュ動作を抑止し、前記ライト動作を行うように制御する構成としてもよい。

[0028]

本発明において、前記セルアレイに対するライト動作が行われるサイクルが開始されるよりも前の時点で、前記リフレッシュアドレスと、前記ライトアドレスの行アドレスとが一致するか否か比較判定する構成とするとよい。

[0029]

本発明の別の実施の形態において、第1のアドレス保持回路(130A)は、 ライト系の行アドレスを予め定められた所定数のライトサイクル分遅延させて出 力する前の時点で、リフレッシュアドレスと一致するか否か比較判定する一致検 出回路(322)を備えている。

[0030]

第1のアドレス保持回路(130A)は、アドレス端子より入力されたアドレ ス信号の行アドレス信号を内部クロック信号でサンプルする入力段のラッチ回路 (311) と、ライトサイクル時に活性化される書き込み制御用のクロック信号 に基づき入力端子の信号をラッチして出力端子から出力するラッチ回路を複数段 縦続形態に接続して構成され、初段の前記ラッチ回路が入力端子から前記入力段 のラッチ回路の出力信号を入力し、最終段のラッチ回路が出力端子から前記入力 段のラッチ回路の出力信号を所定数のライトサイクル分遅延させて出力するライ トアドレス保持回路とを備え、前記ライトアドレス保持回路の最終段のラッチ回 路よりも前段のラッチ回路の出力信号と、リフレッシュアドレス信号とが一致す るか否か比較判定する一致検出回路(322)と、前記ライトアドレス保持回路 の最終段のラッチ回路よりも前段のラッチ回路の出力信号と、前記入力段のラッ チ回路の出力信号とが一致するか否か比較判定する少なくとも1つの一致検出回 路(320、321)と、リフレッシュアドレスと、前記入力段のラッチ回路の 出力を入力し、リフレッシュ制御信号を選択制御信号として、リフレッシュ制御 信号が活性化されているときリフレッシュアドレスを選択し、リフレッシュ制御 信号が非活性化のとき、前記入力段のラッチ回路の出力を選択して出力する選択 回路(318)と、を備えている。

[0031]

本発明においては、リード/ライト及びリフレッシュ制御回路(133)は、第1のアドレス保持回路(130A)における一致検出回路(322)での判定結果を入力し、ライト系の行アドレスと、前記リフレッシュアドレスのうち不一致のビットが1つでもある場合、リフレッシュ動作を制御する第1のリフレッシュ制御信号を活性化し、ライト系のアドレスで選択されるライト系に対応するワード線とビット線を用いたライト動作と、前記リフレッシュアドレスで選択されるリード系に対応するワード線とビット線、及び、リード系に対応するセンスアンプを用いたリフレッシュ動作とが、同一サイクルで並行して行われるように制御する。

[0032]

本発明に係る半導体記憶装置の一実施の形態において、リフレッシュ周期を規定するトリガ信号を生成するタイマー(図1の128)と、前記タイマーからのトリガ信号に基づきリフレッシュアドレスを生成するリフレッシュアドレス生成回路(図1の129)と、を備え、セルフリフレッシュ機能を具備し、クロック同期型のスタティックランダムアクセスメモリのインタフェースに互換とされる

[0033]

本発明の一実施の形態においては、2ポートのDRAMセルを用いることにより、リード/ライトと、リフレッシュとを同時に行うことができる。このため、本発明の実施の形態に係る半導体記憶装置においては、リフレッシュによる中断無く、リード/ライト動作を交互に連続して行うことができる。したがって、本発明は、リード動作とライト動作を交互に行える仕様が要求される、高性能通信アプリケーション用のQDR SRAM互換の半導体記憶装置として適用できる。一方、前述したように、上記特許文献1には、2ポートDRAMセルを用いる旨の記載はなく、リードライト/サイクルの間に必ず、リフレッシュ・サイクルを挿入する必要があり、通信用の用途として、従来のQDR SRAMに置きかえることはできない。

[0034]

【実施例】

上記した本発明の実施の形態について、さらに詳細に説明すべく、本発明の実施例について図面を参照して以下に説明する。図1は、本発明の一実施例をなす、クロック同期型の半導体記憶装置の構成を示す図である。セルアレイはDRAMセルよりなり、例えばQDR(Quad Data Rate)仕様等に準拠するクロック同期型SRAMにインタフェース互換として好適とされる。

[0035]

図1を参照すると、複数のメモリセルを有するセルアレイ100において、1つのメモリセルは、ライト系のビット線B(WF)と、リード系のビット線B(RF)間に直列形態に接続される第1及び第2のメモリセルトランジスタ(スイッチトランジスタ) Tr1、Tr2を有し、第1及び第2のメモリセルトランジスタTr1、Tr2の接続点に、データ蓄積用の容量素子Cの一端が接続され、容量素子Cの他端はGND電位に接続されている。第1及び第2のメモリセルトランジスタTr1、Tr2のゲート端子は、ライト系のワード線W(WF)、及びリード系のワード線W(RF)にそれぞれ接続されている。

[0036]

第1のワード線W (WF) は、ライトアドレスの行アドレス又はリフレッシュアドレスをデコードする第1のXデコーダ (WF) 111Wのワードドライバ (不図示) に接続され、第2のワード線W (RF) は、リードアドレスの行アドレス又はリフレッシュアドレスをデコードする第2のXデコーダ (RF) 111R のワードドライバ (不図示) に接続されている。

[0037]

第1、第2のXデコーダ111W、111Rは、セルアレイ100を間にして対向配置されている。

[0038]

第1のビット線B(WF)は、第1のセンスアンプ/プリチャージ回路113 Wに接続され、第2のビット線B(RF)は、第2のセンスアンプ/プリチャージ回路113Rに接続されている。第1、第2のセンスアンプ113W、113 Rはセルアレイ100を間にして対向して配置されている(図の上下)。

[0039]

半導体記憶装置外部から半導体記憶装置のクロック端子に供給されるクロック信号CLKを入力とする入力バッファ121は、内部クロック信号Kとその相補信号/K(図で、信号名の上のバー記号は、該信号名の信号の相補信号を表す)を出力する。

[0040]

半導体記憶装置外部より半導体記憶装置のアドレス端子に供給されるアドレス信号Addの行アドレスを入力とする入力バッファ122は、行アドレスAdd Eを出力する。

[0041]

コマンド判定回路 1 2 7 は、LOWレベルでアクティブのリード信号/R、ライト信号/Wと内部クロック信号Kを入力し、コマンドをデコードし、リード、ライト制御信号 R/W、クロック信号 KW、クロック信号 KDINを出力する。

[0042]

タイマー128は、リフレッシュの周期を規定するリフレッシュトリガ信号(「トリガ信号」ともいう) Tを生成する。

[0043]

リフレッシュアドレス生成回路129は、タイマー128からのトリガ信号Tをうけてカウント値をたとえば1インクリメントするカウンタよりなり、カウント値はリフレッシュアドレスADFとして出力される。

[0044]

レジスタ(REG X2)130は、入力バッファ122からの外部アドレス の行アドレスと、クロック信号K、KWを入力し、ライトアドレスADWとリー ドアドレスADRを保持出力する。

[0045]

マルチプレクサ131は、レジスタ(REG X2)130から出力されるライトアドレスADWとリードアドレスADRを入力し、リード、ライト制御信号R/Wを選択制御信号として入力し、ライトアドレスADWとリードアドレスADRの一方を選択して出力する。

[0046]

アドレス比較回路 1 3 2 は、マルチプレクサ 1 3 1 から出力されるリード又は ライトアドレスの行アドレスと、リフレッシュアドレス生成回路 1 2 9 から出力 されるリフレッシュアドレスとを入力とし、これら 2 つのアドレスが一致するか 否か比較判定する。

[0047]

アドレス比較回路132における比較結果は信号HITEとして出力され、R /W&リフレッシュコントロール回路133に供給される。

[0048]

R/W&リフレッシュコントロール回路133は、アドレス比較回路132での比較結果信号HITE、タイマー128からのトリガ信号T、リード、ライト制御信号R/W、内部クロック信号Kを入力し、ライト系のリフレッシュ制御信号WE/FE、リード系のリフレッシュ制御信号RE/FEを出力する。ライト系のリフレッシュ制御信号WE/FEは、ライト系のデコーダ、センスアンプを用いたリフレッシュ又はライト動作を制御し、リード系のリフレッシュ制御信号RE/FEは、リード系のデコーダ、センスアンプを用いたリフレッシュ又はリード動作を制御する。

[0049]

レジスタ(REG X2)130は、外部から入力された行アドレスが、1つのライトサイクル分前に入力され、レジスタ130内に保持されている行アドレスと一致しているときに、第1の一致検出信号(第1のヒット信号)HIT1を活性化し、外部から入力された行アドレスが、2つのライトサイクル分前に入力され、レジスタ130内に保持されている行アドレスと同じであるとき、第2の一致検出信号(第2のヒット信号)HIT2を活性化する。

[0050]

アドレス端子(不図示)に供給されるアドレス信号を入力とする入力バッファ 123の出力(列アドレス)を入力とするレジスタ(REG Y2)136は、 リード、ライト信号R/W、ライト用クロック信号KWを入力し、ライトアドレ スADW(列アドレス)を2つのライトサイクル分遅らせて出力し、Yデコーダ 112Wに供給し、リードアドレスADR(列アドレス)は、そのまま出力して、Yデコーダ112Rに供給する。

[0051]

レジスタ136では、レジスタ130と同様、外部から入力された列アドレスが1つのライトサイクル分前の列アドレスと同じであるとき、第1の一致検出信号HIT1を活性化し、外部から入力された列アドレスが2つのライトサイクル分前の列アドレスと同じであるとき、第2の一致検出信号HIT2を活性化する

[0052]

ヒット判定回路137は、レジスタ130とレジスタ136からの行アドレスと、列アドレスに関する第1、第2の一致検出信号HIT1とHIT2をそれぞれ入力し、読み出しデータの出力回路に供給するデータを選択するためのマルチプレクサ143に対して、選択制御信号を出力する。

[0053]

データ入力端子Dinに接続される入力バッファ124からシリアルに出力されるデータ信号(書き込みデータ)は、クロック信号Kと相補クロック信号/Kをサンプリングクロックとするシリアル・パラレル変換回路139に取り込まれ、シリアル・パラレル変換回路139から出力される4ビットのパラレル信号は、クロック信号KDINの立ち下がりエッジでサンプリングするレジスタ141に取り込まれる。またレジスタ141の出力信号は、クロック信号KDINを立ち上がりエッジでサンプリングするレジスタ142で取り込まれる。レジスタ141とレジスタ142の4ビット出力信号は、マルチプレクサ143の2つの入力端子にそれぞれ入力される。

[0054]

マルチプレクサ143は、選択制御信号に基づき、リードバスRBUS、レジスタ141、142の出力の一つを選択する。

$[0\ 0\ 5\ 5]$

レジスタ142の出力信号をクロック信号KDINの立ち上がりでサンプルするレジスタ144の出力信号は、ライトバスWBUSを介して、Yデコーダ11

2 Wに入力される。

[0056]

レジスタ130とレジスタ136からの第1の一致検出信号HIT1がともに活性化され、1サイクル前のライトサイクルと同じリードアドレスの場合、ヒット判定回路137からの選択制御信号に基づき、マルチプレクサ143において、レジスタ141の出力が選択されるように切替制御する。

[0057]

レジスタ130とレジスタ136からの第2の一致検出信号HIT2がともに活性化され、2サイクル前のライトサイクルと同じリードアドレスの場合、ヒット判定回路137からの選択制御信号に基づき、マルチプレクサ143において、レジスタ142の出力が選択されるように切替制御する。

[0058]

第1の一致検出信号HIT1と第2の一致検出信号HIT2がともに非活性の場合のリードサイクルにおいて、ヒット判定回路137からの選択制御信号に基づき、マルチプレクサ143において、センスアアンプ113R、Yデコーダ112Rを介して、リードバスRBUSに出力された読み出しデータを選択するように制御する。

[0059]

マルチプレクサ143からの出力信号(4ビットパラレル信号)は、レジスタ140に入力され、内部クロック信号Kとその相補信号/Kを用いて、パラレル・シリアル変換され、1クロックサイクルあたり、4つのデータが、出力バッファ125からデータ出力端子Doutに出力される。

[0060]

本実施例の動作の概要を説明する。レジスタ130、136は、入力バッファ 122から入力されたライトアドレスを、2ライトサイクル分遅延させて出力す る。

$[0\ 0\ 6\ 1]$

R/W&リフレッシュコントロール回路133は、レジスタ130からの信号をマルチプレクサ131で選択したアドレス信号とリフレッシュアドレスが一致

しないとき(より詳しくはm本の行アドレスのうちいずれか1本でもリフレッシュアドレス信号と一致しない場合)、R/W信号がリードを示すときは、ライト系のリフレッシュ制御信号WE/FEを活性化させ、R/W信号がライトを示すときは、リード系のリフレッシュ制御信号RE/FEを活性化させる。ライト動作のときは、2ライトサイクル前に入力されたライトアドレスに対するデータ(該データは、2ライトサイクル前にデータ入力端子Dinより入力され、レジスタ144から出力され、ライトバスWBUSを介してYデコーダ112Wに供給される)のメモリセルへの書き込み動作(ライト系のXデコーダ111Wと、ライト系のビット線B(WF)、ライト系のセンスアンプ(ライトアンプ)SA/PC(WF)による書き込み動作)と、リード系のXデコーダ111Rと、リード系のビット線B(RF)、リード系のセンスアンプSA/PC(RF)113Rによるメモリセルのリフレッシュ動作とが同時に行われる。

[0062]

なお、前述したように、レジスタ130は、1、2ライトサイクル前に外部より入力されレジスタ130に保持されているライトアドレス(行アドレス)と、外部より入力されたアドレス(行アドレス)が一致する場合、第1、第2の一致検出信号HIT1、HIT2をそれぞれ活性状態とする。レジスタ136は、1、2ライトサイクル前に外部より入力されレジスタ136に保持されているライトアドレス(列アドレス)と、外部より入力されたアドレス(列アドレス)が一致する場合、第1、第2の一致検出信号HIT1、HIT2を活性状態とする。

[0063]

リードサイクルにおいて、レジスタ130とレジスタ136からの第1、第2の一致検出信号HIT1、HIT2がともに非活性状態のとき、ヒット判定回路137は、マルチプレクサ143において、リードバスRBUSの読み出しデータを選択出力させ、マルチプレクサ143の出力信号は、レジスタ140でラッチされ、パラレル・シリアル変換され、出力バッファ125から、データ出力端子Doutに出力される。

[0064]

1、又は2ライトサイクル分のライトアドレスの行及び列アドレスと、外部よ

り入力されたリードアドレスの行及び列アドレスが一致する場合、レジスタ130とレジスタ136からのHIT1又はHIT2が活性化される。ヒット判定回路137では、第1の一致検出信号HIT1が活性化されている場合、読み出しデータとして、レジスタ141に保持されている書き込みデータを、マルチプレクサ143で選択し、一方、第2の一致検出信号HIT2が活性化されている場合、読み出しデータとしてレジスタ142に保持されている書き込みデータを、マルチプレクサ143で選択し、マルチプレクサ143の出力信号は、レジスタ140でラッチされ、パラレル・シリアル変換されて、出力バッファ125からデータ出力端子Doutに出力される。

[0065]

図1のレジスタ130の構成のいくつかの例について以下に説明する。図2は 、図1のレジスタ130の構成の一例を示す図である。

[0066]

図2を参照すると、外部アドレスAdd(行アドレス)を内部クロック信号 K の立ち上がりエッジでサンプルするラッチ回路301と、ラッチ回路301の出力信号を書き込み動作用のクロック信号 K W の立ち下がりエッジ(内部クロック信号 K W の立ち上がりと同一サイクル内)でラッチするラッチ回路302と、ラッチ回路302の出力信号を、書き込み動作用のクロック信号 K W の立ち上がりエッジ(クロック信号 K W の立ち下ったのち次のライトサイクルでのクロック信号 K W の立ち上がり)でラッチするラッチ回路303と、ラッチ回路303の出力信号を、書き込み動作用のクロック信号 K W の立ち上がり でラッチするラッチ回路303と、ラッチ回路303の出力信号を、書き込み動作用のクロック信号 K W の立ち上がりエッジでラッチするラッチ回路305と、ラッチ回路305と、ラッチ回路305と、ラッチ回路305と、ラッチ回路305と、ラッチ回路305と、ラッチ回路305と、ラッチ回路305と、ラッチ回路305と、ラッチ回路305と、ラッチ回路307と、を備え、ラッチ回路306とラッチ回路307と、を備え、ラッチ回路306とラッチ回路307と、を備え、ラッチ回路308として出力される。このレジスタ130(図1参照)は、さらに、一致検出回路308、309を備えている。

[0067]

一致検出回路308は、ラッチ回路301の出力信号を内部クロック信号Kの立ち下りでラッチするラッチ回路307の出力信号と、ラッチ回路301の出力信号を書き込み動作用のクロック信号KWの立ち下がりエッジでサンプルするラッチ回路302の出力信号とが互いに一致するか否か比較し、一致した場合、LOWレベルを出力する。

[0068]

一致検出回路309は、このラッチ回路307の出力信号と、ラッチ回路304の出力(2つのサイクル前のライトアドレス)が一致するか否か比較し、一致した場合、LOWレベルを出力する。

[0069]

一致検出回路308、309の出力は、第1、第2の一致検出信号HIT1、 HIT2として出力される。

[0070]

ラッチ回路301は、内部クロック信号KのLOWからHIGHレベルへの立ち上がりで、アドレスAddをラッチし、出力段のラッチ回路306、307は、同一サイクルでの内部クロック信号KのHIGHレベルからLOWレベルへの立ち下がりでそれぞれの入力をラッチ出力する。

[0071]

書き込み制御用のクロック信号(KW)の立ち下りエッジと立ち上がりエッジでそれぞれデータをサンプルする2つのラッチ回路302、303と、2つのラッチ回路304、305の組は、ライトアドレスをレイトライトの仕様に従い、この場合、2ライトサイクル分遅延させる、タイミング調整用のライトアドレス保持回路として機能する。このライトアドレス保持回路を構成する最終段のラッチ回路305は、書き込み制御用のクロック信号KWの立ち上がり、すなわちラッチ回路300でサンプルされてから、2つのライトサイクル分遅れた時点でライトアドレスを出力し、ラッチ回路306は当該ライトサイクルにおける内部クロック信号Kの立ち上がりでアドレスADWを出力する。

[0072]

次に、図2に示したレジスタ(図1の130)の動作について概説する。リー

ド動作のとき、クロック信号KWのクロックパルスは生成されず(例えばLOW レベルに保持される)、ラッチ回路301の出力は、4段のラッチ回路302、303、303に転送されない。

[0073]

一致検出回路308は、ラッチ回路302の出力(1ライトサイクル分前のライトアドレス)と、ラッチ回路307の出力(現サイクルで入力されたアドレス)とが一致するか否か比較し、一致した場合、LOWレベルを出力し、不一致の場合、HIGHレベルを出力する。

[0074]

一致検出回路309は、ラッチ回路304の出力(2ライトサイクル分前のライトアドレス)と、ラット回路307の出力(現サイクルのアドレス)が一致するか否か比較し、一致した場合、LOWレベルを出力し、不一致の場合、HIGHレベルを出力する。

[0075]

[0076]

列アドレスをラッチしてライトアドレスADWと、リードアドレスADRを、 Yデコーダ112W、112Rに供給するレジスタ136も、図2と同様の構成 とされる。

[0077]

図3は、図1に示した半導体記憶装置の動作を説明するためのタイミング図である。図3において、CLKは、入力バッファ121へ入力されるクロック信号、Addは、図1の入力バッファ122へ入力されるアドレス信号、R/Wはリード/ライト制御信号、DINはデータ入力端子から入力されるデータ信号、KWは書き込み用のクロック信号、WBUSはライトバス(上のパラレルデータ)、W(WF)はライト系のワード線、W(RF)は、リード系のワード線、RBUSはリードバス(上のパラレルデータ)、Doutはデータ出力端子からの出

力データ、Tはリフレッシュトリガ信号、ADFは、リフレッシュアドレス信号 である。

[0078]

外部行アドレスAddがA0、A1、A2、…、A7でライト、リード、ライトサイクルが交互に行われるものとする。リフレッシュアドレスAddFは、An-1、An、…とされる。

[0079]

DIN端子からは、1クロックサイクルにおいて、クロック信号の立ち上がりと立ち下がりの両エッジで2つのデータが入力され、内部クロック信号Kを2分周したサイクルの書き込み制御信号KWにより、2クロックサイクルにおいて、4つのデータD00、D01、D02、D03が、ライトバスWBUSに出力され(WBUS上のD0で示す)、タイミング t4 で始まるクロックサイクルにて、rドレスA0(rドレスA0はタイミング t0のサイクルでrドレス端子から入力されている)への書き込みが行われる。

[0080]

またタイミング t 1 で始まるクロックサイクルでは、アドレスA 1 のセルデータの読み出しが行われ、タイミング t 2 で始まるクロックサイクルで、リードバスR B U S へ 4 ビットデータ (Q1) が並列に出力され、2 つのクロックサイクルで、4 つの読み出しデータQ10、Q11、Q12、Q13がデータ出力端子Doutからシリアルに出力される。

[0081]

またタイミング t 3 で始まるクロックサイクルでは、アドレスA 3 のセルデータの読み出しが行われ、タイミング t 4 で始まるクロックサイクルで、リードバスR B U S へ 4 ビットデータ(Q 3)が並列に出力され、2 つのクロックサイクルで、4 つの読み出しデータQ 3 0、Q 3 1、Q 3 2、Q 3 3 がデータ出力端子D o u t からシリアルに出力される。

[0082]

タイミング t 5ので始まるクロックサイクルでは、同一クロックサイクル内で、アドレスA5からのセルデータの読み出しが行われ、リードバスに読み出しデ

ータQ5 (4ビット) が出力され、タイミング t 6 で始まるクロックサイクルで、データ出力端子Doutより読み出しデータQ50が出力される。

[0083]

また、タイミング t 3のクロックサイクルでは、ライト系のポートを用いたリフレッシュアドレスAxのリフレッシュ動作と、リード系のリード動作が同一サイクル内で行われており、タイミング t 6のクロックサイクルでは、アドレスA2のライト動作と、リード系のポートを用いたアドレスAYのリフレッシュ動作とが同一サイクルで行われている。

[0084]

なお、ここで、センスアンプ113Wの動作開始が電源ノイズとなってセンスアンプ113Rで増幅する前のビット線B(RF)の電位に影響を与えたり、センスアンプ113Rの動作開始が電源ノイズとなってセンスアンプ113Wで増幅する前のビット線B(WF)の電位に影響を与えたりしないように、W(WF)とW(RF)は同時に立ち上がるようにR/W&リフレッシュコントロール回路133により制御される。リードサイクルにおいて、リフレッシュアドレスAXが外部行アドレスA3と一致しない場合(AX \neq A3)、リード用のワード線W(RF)が活性化され、ビット線B(RF)に接続するセンスアンプ113Rによる読み出しが行われる。また、リフレッシュ制御信号WE/FEが活性化されてリフレッシュを指示し、リフレッシュアドレスAXに対応するライト系のワード線W(WF)が活性化され、ワード系のポートにおいて、センスアンプ113Wの活性化によるリフレッシュ動作が行われる。

[0085]

一方、リードサイクルにおいて、リフレッシュアドレスAXが外部行アドレスA3と一致する場合、リフレッシュ動作は、中止される。

[0086]

ライトサイクルにおいて、リフレッシュアドレスAYが外部行アドレスA2と 一致しない場合(AY≠A2)、ライト系のワード線W(WF)が活性化され、 ビット線B(WF)に接続するセンスアンプ113Wによる書き込みが行われる。また、リフレッシュ制御信号RE/FEが活性化され、リフレッシュアドレス

A Yに対応するリード系のワード線W(R F)が活性化され、リード系のポートにおいて、センスアンプ113Rの活性化によるリフレッシュが行われる。ライトサイクルにおいて、リフレッシュアドレスA Yが外部行アドレスA 2 と一致する場合(A Y = A 2)、リフレッシュ動作は中止される。

[0087]

図4は、図1のレジスタ130の別の構成の一例を示す図である。図4を参照 すると、このレジスタは、外部アドレスAddEを内部クロック信号Kの立ち上 がりエッジでサンプルするラッチ回路311と、ラッチ回路311の出力信号を 内部クロック信号Kの立ち下がりエッジでラッチするラッチ回路317と、ラッ チ回路311の出力信号を書き込み動作用のクロック信号KWの立ち下がりエッ ジでラッチするラッチ回路312と、ラッチ回路312の出力信号を書き込み動 作用のクロック信号KWの立ち上がりエッジでラッチするラッチ回路313と、 ラッチ回路313の出力信号を書き込み動作用のクロック信号KWの立ち下がり エッジでラッチするラッチ回路314と、ラッチ回路314の出力信号を書き込 み動作用のクロック信号KWの立ち上がりエッジでラッチするラッチ回路315 と、ラッチ回路315の出力信号を、内部クロック信号Kの立ち下がりでラッチ するラッチ回路316を備えており、ラッチ回路311の出力信号と、リフレッ シュアドレスAddFを入力とし、リフレッシュ制御信号RFCが活性化されて いるとき(リフレッシュを示すとき)、リフレッシュアドレスAddFを選択し 、リフレッシュ制御信号RFCが非活性化されているとき、ラッチ回路311の 出力信号を選択するマルチプレクサ318と、マルチプレクサ318の出力信号 を、内部クロック信号Kの立ち下がりエッジでラッチするラッチ回路319を備 えている。このレジスタは、一致検出回路320、321、322を備えている

[0088]

一致検出回路320は、ラッチ回路312の出力信号(ライトアドレス)とラッチ回路317の出力が一致するか否か比較し、一致した場合、第1の一致検出信号HIT1を活性化して(LOWレベルとして)出力し、不一致の場合、HIGHレベルの第1の一致検出信号HIT1を出力する。

[0089]

一致検出回路321は、ラッチ回路314の出力信号とラッチ回路317の出力が一致するか否か比較し、一致した場合、第2の一致検出信号HIT2を活性化して(LOWレベルとして)出力し、不一致の場合、HIGHレベルの第2の一致検出信号HIT2を出力する。

[0090]

一致検出回路322は、ラッチ回路314の出力信号(ライトアドレス)と、 リフレッシュアドレスAddFが一致するか否か比較し、一致した場合、一致検 出信号(リフレッシュアドレスとライトアドレスの一致を示す信号)HITWを 活性化して(LOWレベルとして)出力し、不一致の場合、HIGHレベルの一 致検出信号HITWを出力する。

[0091]

書き込み制御用のクロック信号KWの立ち下りエッジと立ち上がりエッジでそれぞれデータをサンプルする2つのラッチ回路312、313と、2つのラッチ回路314、315の組は、ライトアドレスをレイトライトの仕様に従い、この場合、2ライトサイクル分遅延させるライトアドレス保持回路として機能する。このライトアドレス保持回路を構成する最終段のラッチ回路315は、書き込み制御用のクロック信号KWの立ち上がりで、ラッチ回路311でサンプルされてから2つのライトサイクル分遅れたタイミングで出力し、ラッチ回路316は内部クロック信号Kの立ち下がりで書き込み信号ADWF(図1のADWFに対応)を出力する。

[0092]

ラッチ回路319は、マルチプレクサ318の出力を入力とし、内部クロック信号Kの立ち下がりエッジでラッチ出力する。

[0093]

2つのライトサイクル前の書き込みアドレスと、リフレッシュアドレスとが一致した場合、図1のR/W&リフレッシュコントロール回路133に供給される信号HITWをLOWレベルとして、リフレッシュ動作を止める。すなわち、信号HITWを受けるR/W&リフレッシュコントロール回路133は、リフレッ

シュ制御信号FCを非活性化状態とし、リフレッシュ動作を止める。

[0094]

図2に示したレジスタの構成と相違して、図4に示したレジスタにおいては、 リフレッシュは、セルアレイのリード系ポートでのみ実行する。このため、リフ レッシュアドレスと外部アドレスが一致するかの判定は、ライトアドレスについ ての判定のみを行う構成とされており、図4に示したレジスタにおいて、セルア レイへの書き込み動作が行われる前のサイクルで、リフレッシュアドレスと当該 ライトアドレスとが一致するか否かの判定が行われる。

[0095]

なお、列アドレスを保持するレジスタ(図1の136)は、図2に示した構成 と同様とされる。

[0096]

図5は、図4に示した実施例のレジスタ130Aを用いた場合のリフレッシュコントロール回路の構成の一例を示す図である。図5を参照すると、図4に示したレジスタ130AからのHITW信号を、行アドレス信号分(A0~Am)入力し、これらの信号の否定論理和(NOR)演算結果をリフレッシュ制御信号RFCとして出力する論理ゲート145を備え、R/W&リフレッシュコントロール回路133は、論理ゲート145の出力と、内部クロック信号Kと、リフレッシュトリガ信号T、R/W信号を入力とし、ライト系、リード系のリフレッシュ動作を制御する信号WE/FE、RE/FEを出力する。

[0097]

論理ゲート 145 は、行アドレス信号($A0\sim Am$)の本数分の信号HITWを入力し、HITWがすべてLOWレベル(一致)のとき、HIGHレベルのリフレッシュ制御信号RFCを出力する。

[0098]

なお、図4では、説明のため、リフレッシュアドレスと、2つのライトサイクル相当前に入力されたライトアドレスとの一致を検出する一致検出回路(図4の322)を2ビット入力の排他的論理和とし、行アドレス信号(A0~Am)に対して、m個の一致検出回路を備え、m本のHITE信号が出力される構成を想定

している。一方、図4の一致検出回路322が、ラッチ回路314から並列出力されるmビットのライトアドレスと、レジスタ311から並列出力されるmビットのリフレッシュアドレスとが一致するか比較し、1ビットの信号HITEを出力する回路構成とされている場合、図5の論理ゲート145は、1ビットの信号HITWを入力とするインバータで置きかえられる。

[0099]

なお、図5に示す構成では、論理ゲート145に入力されるHITW信号として、図4を参照して説明した、ラッチ回路314から出力されるライトアドレスと、リフレッシュアドレスを1サイクル前に判定しておく構成とし、信号HITWの信号経路の遅れ(外部アドレスとリフレッシュアドレスの比較時間)を、見えなくしている。すなわち、内部クロック信号Kの立ち上がりから、リフレッシュ制御信号RFCの立ち上がりまでの信号の時間を短縮している。

[0100]

図6は、図5に示したR/W&リフレッシュコントロール回路133の動作を 説明するためのタイミング図である。

[0101]

前述したように、この実施例においては、リフレッシュは、リード系のポートでしか実行しない。このため、リフレッシュアドレスとライトアドレス(行アドレス)が一致するか否かの判定のみとなり、レジスタ130Aにおいて、ライトアクセスが開始される前のサイクルでアドレスの一致の検出が行われる。すなわち、図6において、タイミングt2とt3のサイクルにおいて、タイミングt3から始まるライトサイクルのアドレスAー1とリフレッシュアドレスが一致するかを判定し、不一致の場合、図4において、リフレッシュ制御信号RFCに基づき、マルチプレクサ318はリフレッシュアドレスAddFを選択出力し、ADRFとしてリフレッシュアドレスAddFを選択出力し、ADRFとしてリフレッシュアドレスAddFに基づきリード系のワロックサイクルにおいて、リフレッシュアドレスAddFに基づきリード系のワード線W(RF)が選択されてリフレッシュが行われ、アドレスAー1に対応するセルの書き込みが行われる。この実施例では、ライトアドレスとリフレッシュアドレスを、ライトサイクルの開始前に比較する構成とし、リードアドレスと、

2つのライトサイクル分遅延させたライトアドレスの一方を選択し、リフレッシュアドレスと比較する構成と比べて、高速化できる。

$[0 \ 1 \ 0 \ 2]$

図7は、図4に示したレジスタ130Aを用いた全体の構成を示す図である。この実施例では、リフレッシュは、リード系ポートでのみ実行しており、レジスタ130Aにおいて、リフレッシュアドレスと外部アドレスが一致するかの判定は、ライトアドレスについての判定のみを行う構成とされる。本実施例において、レジスタ130Aでは、セルアレイ100への書き込み動作が行われる前のサイクルで、リフレッシュアドレスと当該ライトアドレスとが一致するか否かの判定が行われる。

[0103]

図7を参照すると、本実施例においては、レジスタ130Aの一致検出回路322(図4参照)からの比較結果信号HITWと、リード/ライト動作を指示する制御信号R/Wとに基づき、リード系のリフレッシュ制御信号RE/FE、及び、ライト系の動作を制御する制御信号WE/FEを出力するR/W&リフレッシュコントロール回路133と、レジスタ130Aから出力されるライト系の行アドレスADWを入力してデコードしライト系の第1のワード線を選択するXデコーダ111Wと、レジスタ130Aのマルチプレクサ318から出力される行アドレスADRFとして入力してデコードし、リード系の第2のワード線を選択するXデコーダ111Rと、レジスタ136から出力されるライト系の列アドレスを入力してデコードするYデコーダ112Wと、レジスタ136から出力されるリード系の列アドレスを入力してデコードするYデコーダ112Rと、ライト系のリフレッシュ制御信号WE/FEで活性化が制御され、ライト系の前記第1のビット線に接続されるセンスアンプ113Wと、リード系のリフレッシュ制御信号RE/FEで活性化が制御され、リード系の前記第2のビット線に接続されるセンスアンプ113Rと、を備えている。

[0104]

図1に示した前記実施例では、ライト系ポートとリード系のポートのうち一方 のポートで通常アクセス、他方のポートでリフレッシュ動作を切り替えて行って いる。

[0105]

一方、図7に示した本実施例においては、ライト系のYデコーダ111W、センスアンプ113W、Xデコーダ111Wでは、ライト動作のみが実行され、リフレッシュ動作は行わず、リフレッシュはリード系ポートでのみ行われる。これ以外の構成は、図1に示した構成と同様とされる。

[0106]

図8は、QDR仕様のセルアレイのコアの構成の一例を示す図である。図8は、図7のセルアレイ100の構成に対応している。図8を参照すると、リードバスRBUSと、リードバスRBUSを駆動するドライバをなすYデコーダ(NMOSトランジスタNM101、NM102)、ライトバスWBUSと、ライトバスWBUSのレシーバとなるYデコーダ(NMOSトランジスタNM111、NM112)をそれぞれ、独立して専用回路として備え、バス配線の集中、相互干渉を回避でき、リード系、ライト系それぞれに回路を最適化することで、高速化を図ることができる。

[0107]

リードバスRBUSを駆動するリード用のYデコーダは、リードバスRBUSと相補のバス/RBUSとに出力(ドレイン)が接続され、ゲートに、ビット線B(RF)とその相補信号/B(RF)が接続され、共通ソースが、定電流源をなすNMOSトランジスタNM103を介して接地された差動対NMOSトランジスタNM101、NM102よりなり、NMOSトランジスタNM103のゲートには信号Y(R)が接続されている。

[0108]

リード系のセンスアンプSAは、ゲートとドレインが交差接続され、ソースが 共通接続されて信号SAN(RF)に接続されたNMOSトランジスタNM10 4、NM105と、ゲートとドレインが交差接続され、ソースが共通接続されて 信号SAP(RF)に接続されたPMOSトランジスタPM101、PM102 と、を備え、PMOSトランジスタPM101とNMOSトランジスタNM10 4のドレインは互いに接続されビット線B(RF)に接続され、PMOSトラン ジスタPM102とNMOSトランジスタNM105のドレインは互いに接続されビット線/B(RF)に接続されている。ビット線対B(RF)、/B(RF)をプリチャージするプリチャージ回路(PC)は、電源HDVV(ハーフVDD)とビット線対B(RF)、/B(RF)に接続されるNMOSトランジスタNM106、NM107と、ビット線対B(RF)、/B(RF)間に接続されるNMOSトランジスタNM108を備え、NMOSトランジスタNM106、NM107、NM108のゲートはリード系のプリチャージ制御信号PC(RF)に接続され、オン・オフ制御される。

[0109]

ライトバスWBUSからの信号を入力するレシーバをなすYデコーダは、ライトバスWBUSと相補のバス/WBUSと、ビット線対B(WF)、/B(WF)との間に接続され、ゲートには、信号Y(W)が接続されているNMOSトランジスタNM111、NM112を備えて構成されている。

[0110]

ライト系のセンスアンプSAは、ゲートとドレインが交差接続され、ソースが共通接続されて信号SAN(W)に接続されたNMOSトランジスタNM113、NM114と、ゲートとドレインが交差接続され、ソースが共通接続されて信号SAP(W)に接続されたPMOSトランジスタPM111、PM112と、を備え、PMOSトランジスタPM111とNMOSトランジスタNM113のドレインは、互いに接続されビット線/B(W)に接続され、PMOSトランジスタNM113のドレインは、互いに接続されビット線/B(W)に接続され、PMOSトランジスタNM114のドレインは互いに接続されビット線B(W)に接続されている。ビット線対B(W)、/B(W)をプリチャージするプリチャージ回路(PC)は、電源HDVV(ハーフVDD)とビット線対B(W)、/B(W)に接続されるNMOSトランジスタNM115、NM116と、ビット線対B(W)、/B(W)間に接続されるNMOSトランジスタNM117を備え、NMOSトランジスタNM115、NM117のゲートは、リード系のプリチャージ制御信号PC(RF)に接続され、オン・オフ制御される。

[0111]

ビット線B(W)にドレイン又はソースの一方が接続され、容量Cの一端にドレイン又はソースの他方が接続され、ワード線W(W)にゲートが接続されたメモリセルトランジスタNM1と、ビット線B(RF)に、ドレイン又はソースの一方が接続され、容量Cの一端にドレイン又はソースの他方が接続され、ワード線W(RF)にゲートが接続されたメモリセルトランジスタNM2とが1つのメモリセルを構成している。

[0112]

図9は、本発明を適用したQDRのバースト長=2の動作の一例を説明するためのタイミング図である。

[0113]

図9において、CLKは、図1の外部クロック信号CLK、Addは、図1のアドレス入力信号、RorWはライト又はリード、DINはデータ入力端子に入力されるデータ、WBUSはライトバス(上のパラレルデータ)、W(RF)はリード系のワード線、RBUSはリードバス(上のパラレルデータ)、Doutはデータ出力端子からシリアル出力されるデータである。

[0114]

クロック信号CLKの立ち上がりエッジからリードがスタートし、リード動作終了後、ライト動作を行う。必要に応じてリフレッシュ動作がライト動作と並行して行われる(タイミング t 2 で始まるクロックサイクルの後半のアドレスA 2 のライトとリフレッシュアドレスA 4 のリフレッシュ動作)。内部動作は、クロック信号CLKの倍速となる。

[0115]

タイミング t 1 ではじまるクロックサイクルの前半のサイクルにおいて、アドレスA 1 でセルデータの読み出しが行われ、後半のサイクルからRBUSにデータQ 1 が出力され、タイミング t 2 ではじまるクロックサイクルにおいて、クロックの立ち上がりと立ち下がりに同期してデータ出力端子DoutからデータQ10、Q11がシリアルに出力される。 t 2 ではじまるクロックサイクルの前半において、アドレスA 3 のセルデータの読み出しが行われる。また t 2 で始まるクロックサイクルの前半サイクルにおいて、リフレッシュアドレス(Ax)と次

にライトするアドレス(A2)を比較し、 $A2 \neq A \times a$ なら、リード系ポートでのリフレッシュアドレス($A \times a$)のリフレッシュを行う。 $A2 = A \times a$ なら、リフレッシュを中止する。またタイミング t1 ではじまるクロックサイクルの後半のサイクルにおいて、ライトバスWBUSの2 ビットデータD0 に対するアドレスA0でデータ(D0)の書き込みが行われ、タイミング t2 で始まるクロックサイクルの後半サイクル(クロックの立ち下がり)において、ライトバスWBUSの2 ビットデータD2(D20、D21)に対するアドレスA2でデータの書き込みが行われる。

[0116]

図10は、QDR仕様を内部コアで2クロックでリード、ライト同時動作させる構成の動作を示すタイミング図である。内部クロック信号Kごとにライト、リードが交互に行われる。タイミング t 1のサイクルの立ち上がり、立ち下がり、タイミング t 2で始まるクロックサイクルの立ち上がり、立ち下がりに同期して、端子DINからデータ信号D00、D01、D02、D03を入力し、タイミング t 3のサイクルから2クロックサイクル分WBUSにパラレルに出力し、アドレスA0で、4つのセルアレイに、データD00、D01、D02、D03が書き込まれる。また、同一の2クロックサイクル内で、4つのメモリセルアレイからアドレスA3で4つのセルデータQ30、Q31、Q32、Q33がRBUSに読み出され、パラレル・シリアル変換され、データ出力端子Dou t からシリアル出力される。また本実施例では、ワード線W(W)、ワード線W(R)は、2クロックサイクルにわたって活性化されており、このため、高周波動作が可能である。なお、図10のクロック信号CCLKは、リードバスRBUSのパラレルデータをパラレルシリアル変換し、データ出力端子Dou t に出力させるためのトリガとなる内部クロック信号である。

[0117]

図11は、図10に示した動作を行わせるためのデータ読み出し回路の一例を示す図である。図11を参照すると、内部クロック信号KCLKに同期して転送される内部バスRBUSの4本のパラレル信号を入力とし、クロック信号に同期してシリアル信号を出力するパラレル・シリアル変換回路138Aと、パラレル

・シリアル変換回路138Aの出力をクロック信号CCLKを、同期遅延ループ回路(Delay Locked Loop:「DLL」という)147で遅延させたクロック信号CDDLでラッチするレジスタ146と、出力バッファ125を備えている。DLL147は、公知の任意の回路構成を用いることができる。例えば、DLL147は、第1の遅延回路と第2の遅延回路を有し、DLL147への入力信号は第1の遅延回路で遅延されて出力され、第1の遅延回路の出力を第2の遅延回路に入力し、第2の遅延回路の出力信号と第1の遅延回路への入力信号を位相検知器に入力して位相差を検知し、該検知された位相差に基づき第1の遅延回路の遅延時間を可変させる制御を行う公知の構成を用いても良く、あるいは、クロックの伝搬方向が互いに逆方向の第1、第2遅延回路を備え、第1の遅延回路を一方向に所定時間進行したクロック信号が該進行箇所で第2の遅延回路に転送され、逆方向に伝搬される構成の公知の同期型ミラー遅延回路等で構成してもよい。

[0118]

DLL147により、図12に示すように、クロック信号CCLKとDout の遅れ分を前倒ししてレジスタ146で取り込む。このためデータ出力端子Dout からのデータ出力信号は、クロック信号CCLKに遅れ無しで出力される。なお、DLLを用いたこの構成では、リフレッシュは、外部からの制御、もしくは、WAIT設定が必要とされる。

[0119]

なお、上述した各実施例の変形として、図1のヒット(HIT)判定回路137の出力により、R/W&リフレッシュコントロール回路133を制御し、ヒット(HIT)判定回路137で一致を検出した場合には、セルアレイ100からの読み出しを禁止する構成としてもよい。

[0120]

以上本発明を上記実施例に即して説明したが、本発明は、上記実施例の構成に のみ限定されるものでなく、特許請求の範囲の各請求項の発明の範囲内で当業者 であればなし得るであろう各種変形、修正を含むことは勿論である。

$[0\ 1\ 2\ 1]$

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、ライト系のビット線、ワード線、スイッチトランジスタ、リード系のビット線、ワード線、スイッチトランジスタを有するデュアルポートDRAMセルを備え、リフレッシュアドレスと、リード/ライトアドレスとが異なる場合、リード/ライト動作とリフレッシュ動作を同時並行的に行うようにしたことにより、リフレッシュ動作のための非選択時間を設けることを不用とし、クロック同期型高速SRAMを、低コスト、チップ面積の縮減、低消費電力で実現することができる。

[0122]

本発明によれば、リフレッシュ動作を行うポートをリード系とライト系の2つのポートのいずれか一方に予め固定しておき、例えばリフレッシュアドレスとライトアドレスの行アドレスとを比較し、不一致の場合、ライト系ポートとリード系ポートとを用いてライト動作とリフレッシュ動作を同時並行的に行う構成とした場合、リフレッシュ動作を行うポートをリード系とライト系の2つのポートで切替可能とした場合の構成と比べて、回路構成を簡易化し、高速化に対応できる、という効果を奏する。

[0123]

また、本発明によれば、セルアレイにおいてライト動作が開始されるよりも前に、リフレッシュアドレスと、ライトアドレスとが一致するか否か比較判定する構成とし、リフレッシュアドレスのラッチのタイミングからリフレッシュ制御信号の出力までの信号パスの遅延を、みかけ上短縮し、高速化に対応可能としている。

[0124]

さらに、本発明によれば、複数の内部クロックサイクルにわたってワード線を 選択する構成としたことにより、高速化した場合にも十分なタイミングマージン を確保可能としている。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施例の半導体記憶装置のセルアレイ及び全体の構成を示す図であ

る。

【図2】

本発明の一実施例のレジスタ (REG X2) の構成の一例を示す図である。

【図3】

本発明の一実施例の動作の一例を説明するためのタイミング図である。

【図4】

本発明の第2の実施例のレジスタ(REG 3X)の構成の一例を示す図である。

【図5】

本発明の第2の実施例におけるレジスタ及びR/W&リフレッシュコントロール回路の接続構成の一例を示す図である。

【図6】

本発明の第2の実施例の動作の一例を説明するタイミング図である。

【図7】

本発明の第2の実施例の半導体記憶装置のセルアレイ及び全体の構成を示す図 である。

【図8】

本発明の第2の実施例におけるセルアレイのコア回路の構成の一例を示す図で ある。

【図9】

本発明の第2の実施例における動作(QDR バースト2)の動作の一例を示すタイミング図である。

【図10】

本発明の第2の実施例において、リード、ライトを2クロックサイクルかけて 同時に実行させる場合の動作の一例を示すタイミング図である。

【図11】

本発明の第2の実施例における読み出し回路の構成の一例を示す図である

【図12】

図10の動作の一例を説明するためのタイミング図である。

【図13】

従来のDRAMセルの構成の一例を示す図である。

【符号の説明】

- 100 セルアレイ
- 111R リード系のXデコーダ
- 111W ライト系のXデコーダ
- 112R リード系のYデコーダ
- 112W ライト系のYデコーダ
- 113R リード系のセンスアンプ/プリチャージ回路
- 113W ライト系のセンスアンプ/プリチャージ回路
- 121 入力バッファ(クロック入力バッファ)
- 122 入力バッファ(アドレスバッファ)
- 123 入力バッファ (アドレスバッファ)
- 124 データ入力バッファ
- 125 データ出力バッファ
- 126 バッファ
- 127 コマンド判定回路
- 128 タイマー
- 129 リフレッシュアドレス生成回路
- 130 レジスタ
- 131、134、135 マルチプレクサ
- 132 アドレス比較回路
- 133 R/W&リフレッシュコントロール回路
- 136 レジスタ (REGIY)
- 137 ヒット(HIT)判定回路
- 138 パラレル・シリアル変換回路
- 139 シリアル・パラレル変換回路
- 140 レジスタ
- 141 ラッチ回路

- 142、144 レジスタ
- 143 マルチプレクサ
- 145 論理ゲート
- 146 レジスタ
- 147 DLL
- 201 ビット線(通常アクセス用)
- 202 ビット線(リフレッシュ用)
- 203 ワード線(通常アクセス用)
- 204 ワード線(リフレッシュ用)
- 205、206 メモリセルトランジスタ
- 207 キャパシタ
- 301~307 ラッチ回路
- 308、309 一致検出回路
- 311~317、319 ラッチ回路
- 318 マルチプレクサ
- 320~322 一致検出回路
- Add アドレス端子
- B (RF) リード系ビット線
- B (WF) ライト系ビット線
- C データ蓄積用容量
- CLK クロック信号
- Din データ入力端子
- Dout データ出力端子
- HIT1、HIT2 ヒット信号
- HITE ヒット信号 (アドレスとリフレッシュアドレス一致検出信号)
- HITW ヒット信号 (ライトアドレスとリフレッシュアドレス一致検出信号
- K 内部クロック信号
- KDIN 入力データ制御信号

KW 書き込み制御信号

RBUS リードバス

RE/FE 読み出し/リフレッシュ制御信号

R/W リード/ライト制御信号

/R リード信号

Trl スイッチトランジスタ

Tr2 スイッチトランジスタ

W(RF) リード系ワード線

W (WF) ライト系ワード線

WBUS ライトバス

WE/FE 書き込み/リフレッシュ制御信号

/W ライト信号

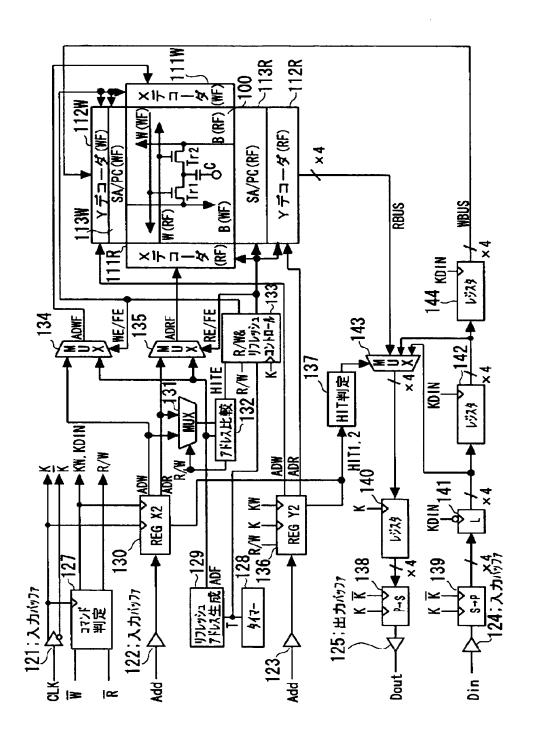
NM101~NM108、NM111~NM117 NMOSトランジスタ

PM101、NM102、PM111、NM112 PMOSトランジスタ

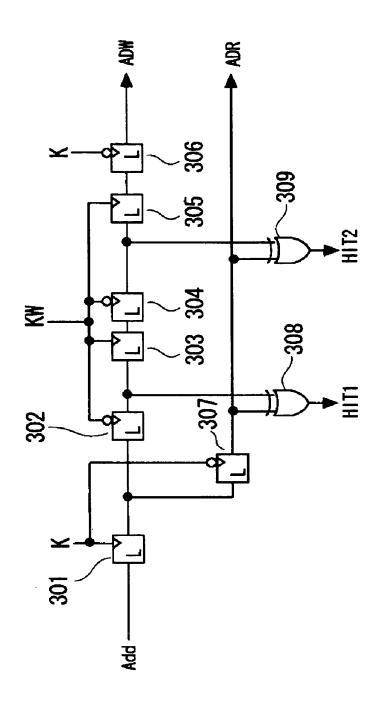
【書類名】

図面

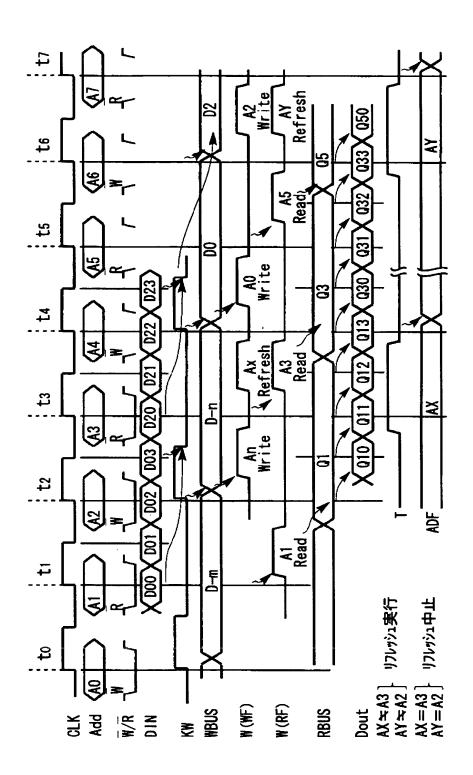
【図1】



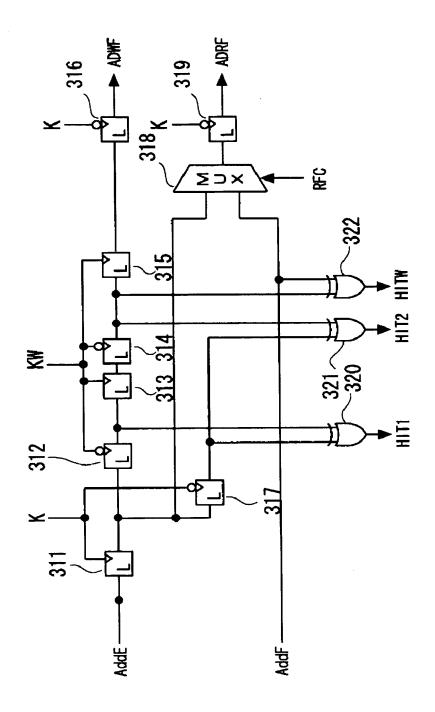
【図2】



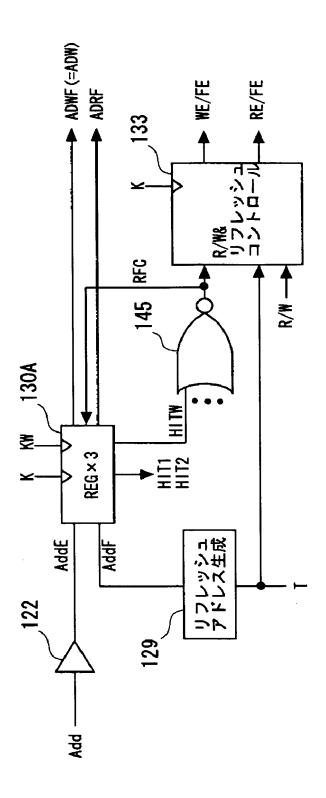
【図3】



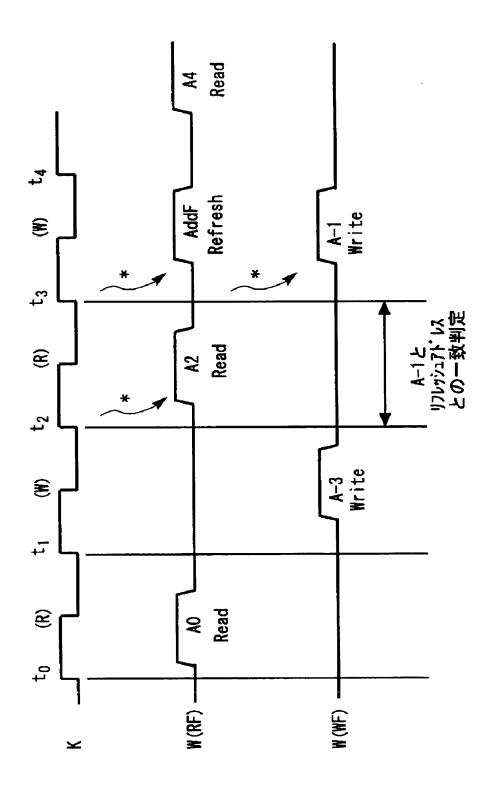
【図4】



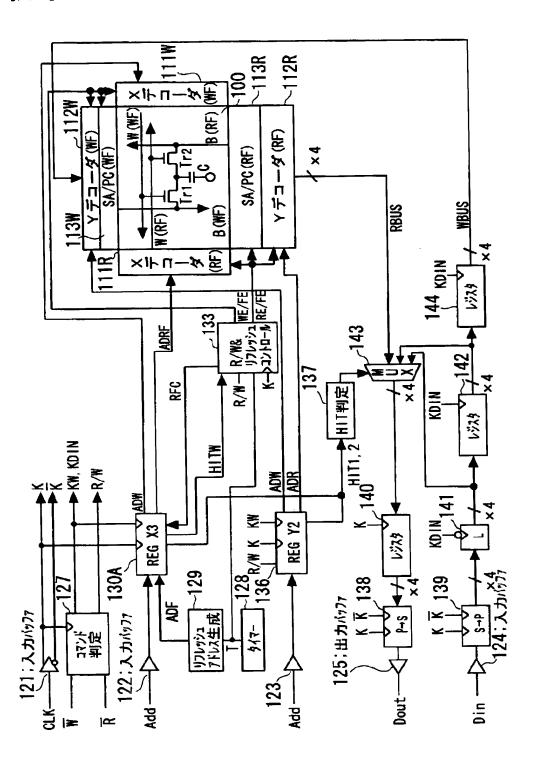
【図5】



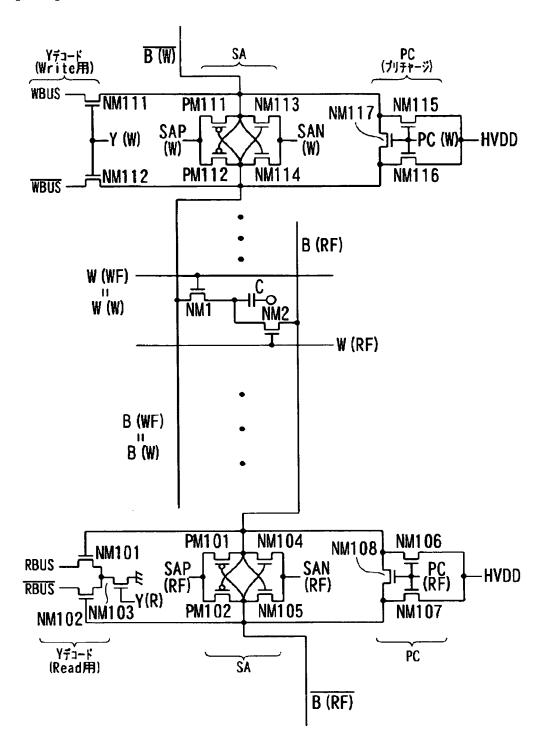
【図6】



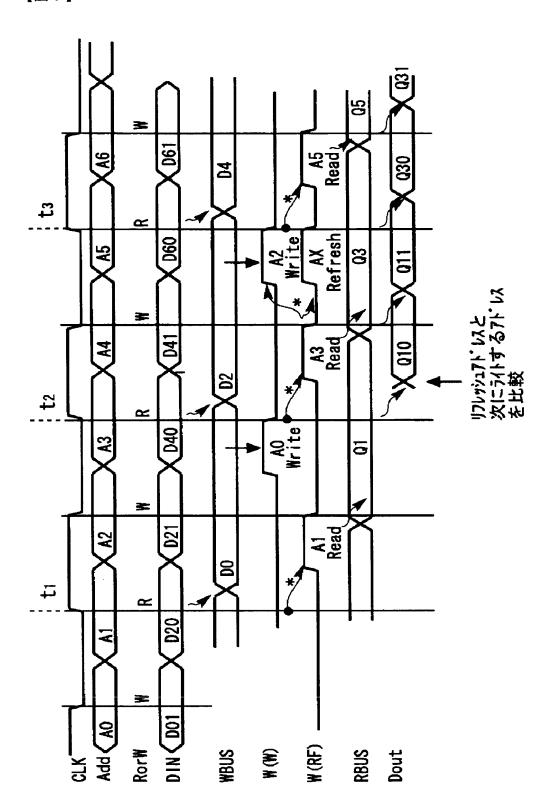
【図7】



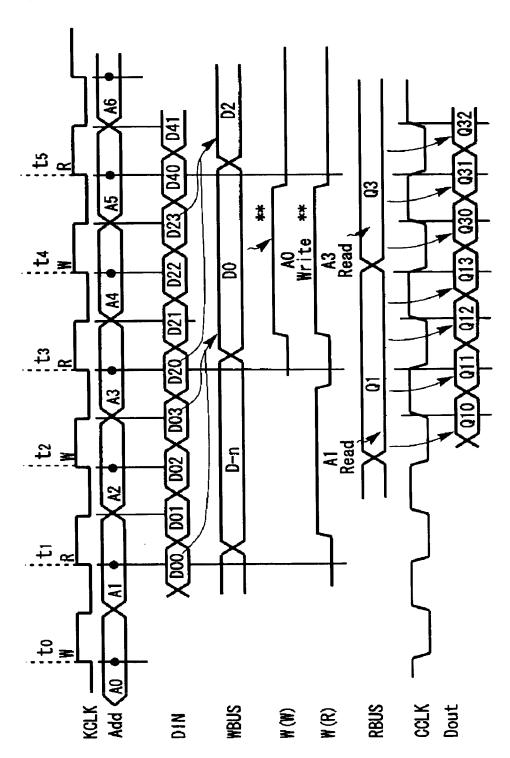
【図8】



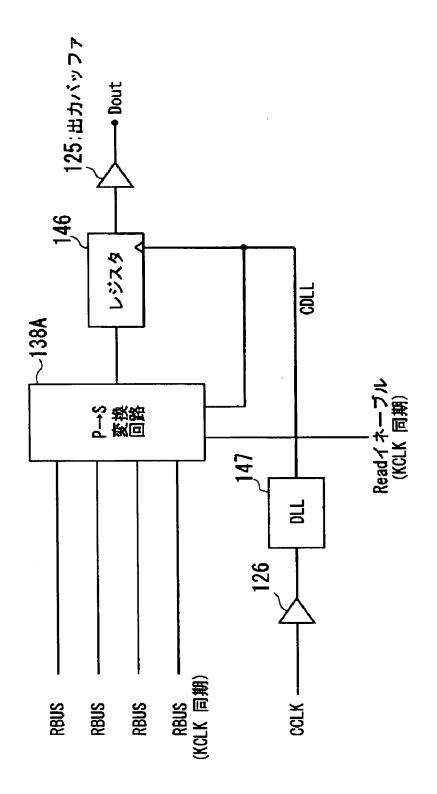
【図9】



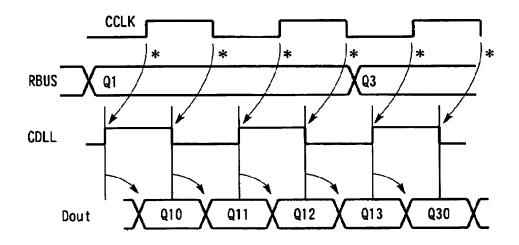
【図10】



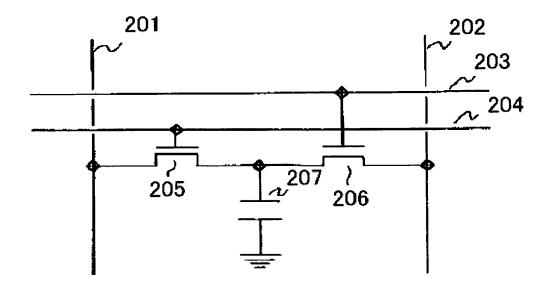
【図11】



【図12】



【図13】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

リフレッシュ動作の遅延を外部からみえなくし、高速化、低コスト化を図る半 導体記憶装置の提供。

【解決手段】

メモリセルが、ライト系のビット線B(WF)とリード系のビット線B(RF)間に接続された2つのトランジスタTrl、Tr2と、データ蓄積用容量Cと、を備え、2つのトランジスタの制御端子には、ライト系ワード線W(WF)とリード系ワード線W(RF)が接続され、入力されたアドレス信号を保持するアドレス保持回路130からのリード/ライトアドレスのうちリード/ライト信号で選択されるアドレスとリフレッシュアドレスを比較する判定手段(132)を備え、不一致の場合、リード又はライトアドレスで選択される、リード/ライト系の一方の系のリード/ライト動作と、リフレッシュアドレスで選択されるリード/ライト系の他方の系を用いたリフレッシュ動作が同一サイクルで並行して行われ、一致の場合、リード系とライト系のうち一方の系に対応するワード線及びビット線を用いたリード又はライト動作が行われる。

【選択図】

図 1

ページ: 1/E

【書類名】 出願人名義変更届(一般承継)

【整理番号】 75010432

【提出日】 平成15年 1月23日

【あて先】 特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2002-314327

【承継人】

【識別番号】 302062931

【氏名又は名称】 NECエレクトロニクス株式会社

【承継人代理人】

【識別番号】 100080816

【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 朝道

【電話番号】 045-476-1131

【提出物件の目録】

【物件名】 承継人であることを証明する登記簿謄本 1

【援用の表示】 平成15年1月10日提出の特願2002-31848

8の出願人名義変更届に添付のものを援用する。

【物件名】 承継人であることを証明する書面 1

【援用の表示】 平成15年1月15日提出の平成9年特許願第2877

43号の出願人名義変更届に添付のものを援用する。

【包括委任状番号】 0216557

【プルーフの要否】 要

特願2002-314327

出願人履歴情報

識別番号

[000004237]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1990年 8月29日 新規登録 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社

_

•

特願2002-314327

出願人履歴情報

識別番号

[302062931]

1. 変更年月日

2002年11月 1日

[変更理由]

新規登録

住 所

神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地

氏 名

NECエレクトロニクス株式会社